(19)日本国特許庁(J P)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開2002-202596

(P2002-202596A)

(43)公開日 平成14年7月19日(2002.7.19)

(51) Int.CL7		識別記号	FΙ			テーマコード(参考)
G03F	7/029		G03F	7/029	•	2H025
	7/00	503		7/00	503	2H096
	7/11	501		7/11	501	

審査請求 未請求 請求項の数1 OL (全 74 頁)

(21)出願番号	特顧2000-401468(P2000-401468)	(71)出顕人 000005201 富士写真フイルム株式会社
(22) 出顧日	平成12年12月28日 (2000. 12. 28)	神奈川県南足柄市中沼210番地 (72)発明者 國田 一人 静岡県榛原郡吉田町川尻4000番地 富士写 真フイルム株式会社内 (74)代理人 100105647

## (54) 【発明の名称】 光重合性平版印刷版

#### (57)【要約】

【課題】 高感度で保存安定性、明室取り扱い性が良好で、さらには、耐傷性も良好な光重合性平版印刷版を提供する。

【解決手段】 ハロゲン原子含有光重合開始剤及びラジカル重合性モノマーを30wt%以上含有する光重合性組成物からなる感光層と、その上に、2種以上の水溶性高分子化合物を含有する酸素遮断性保護層を有することを特徴とする。

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 ハロゲン原子含有光重合開始剤及びラジ カル重合性モノマーを30wt%以上含有する光重合性 組成物からなる感光層と、その上に、2種以上の水溶性 高分子化合物を含有する酸素遮断性保護層を有すること を特徴とする光重合性平版印刷版。

### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、光重合性平版印刷 版に関し、詳細には、高感度で保存安定性、耐傷性、明 10 室取り扱い性も良好な光重合性平版印刷版に関する。

#### [0002]

【従来の技術】感光性平版印刷版の分野において波長3 00nm~1200nmの紫外光、可視光、赤外光を放 射する固体レーザ及び半導体レーザ、ガスレーザは高出 力かつ小型のものが容易に入手できるようになってお り、これらのレーザはコンピュータ等のデジタルデータ から直接製版する際の記録光源として、非常に有用であ る。これら各種レーザ光に感応する感光性平版印刷版 (以下単に記録材料ともいう)については種々研究され 20 ており、代表的なものとして、第一に、感光波長760 nm以上の赤外線レーザで記録可能な材料としては米国 特許第4708925号記載のボジ型記録材料、特開平 8-276558号公報に記載されている酸触媒架橋型 のネガ型記録材料等が、第二に、300 nm~700 n mの紫外光または可視光レーザ対応型の記録材料として は米国特許2850445号及び特公昭44-2018 9号公報に記載されているラジカル重合型のネガ型記録 材料等が多数ある。

【0003】この中でもラジカル光重合系のものは高感 30 度であり、コンピューターから各種レーザーにより、従 来のリスフィルムを介さずに直接版上に画像様に露光す るいわゆるダイレクト印刷版に有利である。既に上記ダ イレクト印刷版の分野においては、488nm、532 nmといった可視光レーザー光源と光重合系平版印刷版 の組み合わせが実用化されているが、より高生産性の追 求としての描画速度向上に対応すべく、さらなる高感度 化が必要であるばかりでなく、作業性の点で暗室ではな く黄色灯や白色灯下での取り扱い性(明室化)の要求も 高まっている。さらに、上記高感度化のために光重合開 始剤あるいは光重合開始系の設計開発がなされており、 高感度な光重合開始剤として注目されるのが、各種ハロ ゲン原子を含有する光重合開始剤である。このようなハ ロゲン原子を含有する光重合開始剤は可視光に吸収のな いものが多く、これを含有する感光性組成物は、波長3 00nm~450nmの紫外-紫色レーザ及び800~ 1200 nmの赤外レーザーといった露光方式との組み 合わせにより、明室化も可能となってきている。

### [0004]

【発明が解決しようとする課題】しかし、残念ながら、

ハロゲン原子を含有する光重合開始剤はハロゲン原子の 双極子効果により非常に結晶性及び感脂性が高いため、 感光層に対する相溶性が低く、長期保存時に結晶が感光 層から析出し、感度低下を生じる現象が見られる。した がって、本発明は上記の問題点を克服し、高感度で保存 安定性、明室取り扱い性が良好で、さらには、耐傷性も 良好な光重合性平版印刷版を提供しようとするものであ る。

#### [0005]

【課題を解決するための手段】本発明者らは鋭意検討し た結果、ハロゲン原子含有光重合開始剤を用いた光重合 性平版印刷版において、感光層中のラジカル重合性モノ マー含有量とその上の酸素遮断性保護層に含有させる水 溶性高分子化合物とその含有量を特定することにより、 上記目的を達成することを見いだした。即ち、本発明 は、以下の構成を有する。

(1) ハロゲン原子含有光重合開始剤及びラジカル重合 性モノマーを30wt%以上含有する光重合性組成物か らなる感光層と、その上に、2種以上の水溶性高分子化 合物を含有する酸素遮断性のオーバーコート層を有する ことを特徴とする光重合性平版印刷版。

(2) 前記光重合性平版印刷版を、波長300 nm~4 50 nmのレーザーを用いて露光することを特徴とする 平版印刷版の製版方法。

【0006】ハロゲン原子含有光重合開始剤を用いるこ とにより生じる感度低下について、本発明者は鋭意検討 した結果、上記ハロゲン原子含有光重合開始剤の感光層 相溶化に対し重合性モノマーの含有率向上が効果的であ ることを発見した。即ち重合性モノマーの増量により感 度が向上することを見出した。しかし残念なことに重合 性モノマーの増量により最上層の酸素遮断性保護層(以 下単に保護層、オーバーコート層またはOC層ともい う) が剥離しやすくなり、露光システム (露光機-自現 機) での搬送時のこすれ等により表面にキズはがれを生 じ易く、この部分が硬化不良を起こすことが判明した。 この問題を解決するためにさらに検討した結果、オーバ ーコート層に感光層との密着性を向上させるため2種以 上の水溶性高分子化合物を含有することで、高感度化及 び明室取り扱い性および保存安定性を保ちつつ耐傷性を 40 得ることができた。

#### [0007]

【発明の実施の形態】本発明の光重合性平版印刷版の感 光層を構成する光重合性組成物に含まれるハロゲン原子 含有光重合開始剤(以下単に、光重合開始剤または開始 剤ともいう)について説明する。

【0008】本発明における好ましい光重合開始剤とし ては(a) 芳香族ケトン類、(b) 芳香族オニウム塩化 合物、(c)有機過酸化物、(d)チオ化合物、(e) ヘキサアリールビイミダゾール化合物、(f)ボレート

50 化合物、(g)メタロセン化合物、(h)炭素ハロゲン

結合を有する化合物等でハロゲン原子を含有するものが、 挙げられる。

【0009】(a) 芳香族ケトン類の好ましい例としては、「RADIATION CURING IN POLYMERSCIENCE AND TECHN OLOGY」J.P.FOUASSIER J.F.RABEK (1993)、p77~117記載のベンゾフェノン骨格或いはチオキサントン骨格を有する化合物中で、例えば

【0010】 【化1】 \*【0011】等が挙げられる。より好ましい(a)芳香族ケトン類の例としては、特公昭47-6416記載の α-チオベンゾフェノン化合物、特公昭47-3981号記載のベンゾインエーテル化合物の中で、例えば【0012】 【化2】

$$\begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \\ \\ \\ \end{array} \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \\$$

【0013】特公昭47-22326号記載のα-置換 20 ベンゾイン化合物中で、例えば

[0014]

【化3】

【0015】等を挙げることができる。また、別の例である(b)芳香族オニウム塩としては、周期律表の第 V、VIおよびVII族の元素、具体的にはN、P、As、Sb、Bi、O、S、Se、Te、またはIの芳香族オニウム塩が含まれる。このような芳香族オニウム塩の例としては、特公昭52-14277号、特公昭52-14278号、特公昭52-14279号に示されている 化合物を挙げることができる。具体的には、

[0016]

【化4】

$$\left[\begin{array}{c} \begin{array}{c} 0 \\ \text{C-CH}_2\text{-Se} \end{array} \right]^+ \text{PF}_6^-$$

$$\left[ \left( \begin{array}{ccc} CH_3 & O \\ N-CH_2-C \\ CH_3 \end{array} \right)^+ BF_4 - \left( \begin{array}{ccc} CH_3 & O \\ O & O \end{array} \right)^+$$

$$\left[ \begin{array}{c} 0 \\ -\text{CH}_2 - \begin{array}{c} 0 \\ -\text{C} \end{array} \right]^+ \text{ShF}_6 - \\ \end{array}$$

【0018】 【化6】

$$\left[\left(\begin{array}{c} \\ \\ \end{array}\right)_{3}^{3} \text{Bi-CH}_{2} - \stackrel{0}{\text{C}} \\ \end{array}\right]_{BF_{4}}^{+} - 30$$

[0019] [化7]

$$\begin{bmatrix} H_3C-0 & -I & -I \\ 0_2N & -I & -I \end{bmatrix} \xrightarrow{BF_4}$$

【0020】を挙げることができる。 さらに以下のジア ゾニウム塩も挙げることができる。

【0021】 【化8】

$$\bigvee_{0}^{N_{2}^{\bullet}} \bigwedge_{0}^{O} \operatorname{SbF}_{6}^{\circ}$$

## [0022]

#### 【化9】

\*ンゾイルパーオキサイドがある。

【0024】本発明で使用される光重合開始剤としての (d) チオ化合物は、下記一般式[I]で示される。 [0025]

【化10】

【0026】(ここで、R20はアルキル基、アリール基 または置換アリール基を示し、R21は水素原子またはア ルキル基を示す。また、R20とR21は、互いに結合して 酸素、硫黄および窒素原子から選ばれたヘテロ原子を含 んでもよい5員ないし7員環を形成するのに必要な非金 属原子群を示す。)

【0027】上記一般式[I]におけるアルキル基とし 40 ては炭素原子数1~4個のものが好ましい。またアリー ル基としてはフェニル、ナフチルのような炭素原子数6 ~10個のものが好ましく、置換アリール基としては、 上記のようなアリール基に塩素原子のようなハロゲン原 子、メチル基のようなアルキル基、メトシキ基、エトキ シ基のようなアルコキシ基で置換されたものが含まれ る。R21は、好ましくは炭素原子数1~4個のアルキル 基である。一般式〔Ⅰ〕で示されるチオ化合物中の具体 例としては、下記に示すような化合物が挙げられる。 [0028]

である(c)「有機過酸化物」としては分子中に酸素-酸素結合を1個以上有する有機化合物のほとんど全てが

含まれるが、その中の例としては、2,4-ジクロロベ\*50 【表1】

【0023】本発明に使用される光重合開始剤の他の例

No.	R <sup>20</sup>	R <sup>21</sup>		
1	C <sub>6</sub> H <sub>4</sub> Cl C <sub>6</sub> H <sub>4</sub> Cl	СН3		
2	C <sub>6</sub> H <sub>4</sub> Cl	C <sub>4</sub> H <sub>9</sub>		

【0029】本発明に使用される光重合開始剤の他の例 である (e) ヘキサアリールビイミダゾールとしては、 特公昭45-37377号、特公昭44-86516号 記載のロフィンダイマー類の中で、例えば2,21-ビ ラフェニルビイミダゾール、2,2'ービス(oープロ モフェニル)-4, 4', 5, 5' -テトラフェニルビ イミダゾール、2,2'ービス(o,pージクロロフェ ニル) -4,4',5,5'-テトラフェニルピイミダ ゾール、2,2'ーピス(oークロロフェニル)ー4, 4', 5, 5'-テトラ (m-メトキシフェニル) ビイ ミダゾール、2、2′ービス(o,o′ージクロロフェ ゾール、2、2′ーピス(o-トリフルオロフェニル) -4,4',5,5'-テトラフェニルビイミダゾール 20 等が挙げられる。

【0030】本発明における光重合開始剤の他の例であ る(f)ボレート塩の例としては下記一般式[II]で表 わされる化合物を挙げることができる。

[0031]

【化11】

【0032】(ここで、R22、R23、R24およびR25は 互いに同一でも異なっていてもよく、各々置換もしくは 非置換のアルキル基、置換もしくは非置換のアリール 基、置換もしくは非置換のアルケニル基、置換もしくは 非置換のアルキニル基、又は置換もしくは非置換の複素 環基を示し、R<sup>22</sup>、R<sup>23</sup>、R<sup>24</sup>およびR<sup>25</sup>はその2個以 上の基が結合して環状構造を形成してもよい。ただし、 R<sup>22</sup>、R<sup>23</sup>、R<sup>24</sup>およびR<sup>25</sup>のうち少なくとも1つは置 換もしくは非置換のアルキル基である。Z・はアルカリ 金属カチオンまたは第4級アンモニウムカチオンを示 す)。上記R<sup>22</sup>~R<sup>25</sup>のアルキル基としては、直鎖、分 枝、環状のものが含まれ、炭素原子数1~18のものが 好ましい。具体的にはメチル、エチル、プロピル、イソ プロピル、ブチル、ペンチル、ヘキシル、オクチル、ス テアリル、シクロブチル、シクロペンチル、シクロヘキ シルなどが含まれる。また置換アルキル基としては、上 記のようなアルキル基に、ハロゲン原子(例えば-C 1、-Brなど)、シアノ基、ニトロ基、アリール基 (好ましくはフェニル基)、ヒドロキシ基、

12

【化12】

【0034】(ここでR26、R27は独立して水素原子、 炭素数1~14のアルキル基、又はアリール基を示 す。)、-COOR28 (ここでR28は水素原子、炭素数 1~14のアルキル基、又はアリール基を示す。)、-ス (o-/DDDフェニル) -4, 4', 5, 5'-テト 10 OCOR29又は-OR30 (ここでR29、R30は炭素数1 ~14のアルキル基、又はアリール基を示す。)を置換 基として有するものが含まれる。上記R22~R25のアリ ール基としては、フェニル基、ナフチル基などの1~3 環のアリール基が含まれ、置換アリール基としては、上 記のようなアリール基に前述の置換アルキル基の置換基 又は、炭素数1~14のアルキル基を有するものが含ま れる。上記R22~R25のアルケニル基としては、炭素数 2~18の直鎖、分枝、環状のものが含まれ、置換アル ケニル基の置換基としては、前記の置換アルキル基の置 換基として挙げたものが含まれる。上記R22~R25のア ルキニル基としては、炭素数2~28の直鎖又は分枝の ものが含まれ、置換アルキニル基の置換基としては、前 記置換アルキル基の置換基として挙げたものが含まれ る。また、上記R<sup>22</sup>~R<sup>25</sup>の複素現基としてはN、Sお よびOの少なくとも1つを含む5員環以上、好ましくは 5~7員環の複素環基が挙げられ、この複素環基には縮 合環が含まれていてもよい。更に置換基として前述の置 換アリール基の置換基として挙げたものを有していても よい。一般式[II] で示される化合物例としては具体的 30 には米国特許3,567,453号、同4,343,8 91号、ヨーロッパ特許109,772号、同109, 773号に記載されている化合物および以下に示すもの が挙げられる。

> [0035] 【化13】

[0033]

(8)

$$\left( \sum_{3}^{F} B^{--(n)} C_{6}H_{13} \cdot N^{+((n)}C_{4}H_{9})_{4} \right)$$

【0036】光重合開始剤の他の例である(g)メタロ 20 セン化合物の例としては、特開昭59-152396号、特開昭61-151197号、特開昭63-41484号、特開平2-249号、特開平2-4705号記載のチタノセン化合物ならびに、特開平1-304453号、特開平1-152109号記載の鉄-アレーン錯体を挙げることができる。

【0037】上記チタノセン化合物の具体例としては、 ジーシクロペンタジエニルーTi ージークロライド、ジ ーシクロペンタジエニルーTi-ビスーフェニル、ジー シクロペンタジエニルーTiービス-2,3,4,5, 6-ペンタフルオロフェニー1-イル、ジーシクロペン タジエニルーTiービス-2,3,5,6-テトラフル オロフェニー1ーイル、ジーシクロペンタジエニルーT i-ビス-2, 4, 6-トリフルオロフェニ-1-イ ル、ジーシクロペンタジエニルーTi-2,6-ジフル オロフェニー1ーイル、ジーシクロペンタジエニルーT iービス-2, 4ージフルオロフェニー1ーイル、ジー メチルシクロペンタジエニルーTi-ビス-2,3, 4,5,6-ペンタフルオロフェニー1-イル、ジーメ チルシクロペンタジエニルーTi-ビス-2,3,5, 6ーテトラフルオロフェニー1ーイル、ジーメチルシク ロペンタジエニルーTiービス-2, 4ージフルオロフ ェニー1ーイル、ピス (シクロペンタジエニル) ービス (2,6-ジフルオロー3ー(ピリー1ーイル)フェニ ル) チタニウム、ビス (シクロペンタジエニル) ビス 〔2.6-ジフルオロー3-(メチルスルホンアミド) フェニル〕 チタン、ビス (シクロペンタジエニル) ビス 〔2,6-ジフルオロ-3-(N-ブチルピアロイル-アミノ) フェニル〕チタン、

【0038】 ビス (シクロペンタジエニル) ビス 〔2,

14 6-ジフルオロ-3-(N-エチルアセチルアミノ)フ ェニル) チタン、ピス (シクロペンタジエニル) ビス (2,6-ジフルオロ-3-(N-メチルアセチルアミ ノ) フェニル〕 チタン、 ビス (シクロペンタジエニル) ビス〔2,6ージフルオロー3ー(N-エチルプロピオ ニルアミノ) フェニル] チタン、 ビス (シクロペンタジ エニル) ビス〔2,6ージフルオロー3ー(N-エチル (2, 2-ジメチルブタノイル)アミノ)フェニル] チタン、 ビス (シクロペンタジエニル) ビス [2,6-10 ジフルオロー3ー(N-ブチルー(2,2-ジメチルブ タノイル) アミノ) フェニル] チタン、ビス (シクロペ ンタジエニル) ビス〔2,6ージフルオロー3ー(N-ペンチルー(2,2-ジメチルブタノイル)アミノ)フ ェニル) チタン、ピス (シクロペンタジエニル) ビス 〔2,6-ジフルオロー3-(N-ヘキシル)-(2, 2ージメチルブタノイル) フェニル] チタン、ピス (シ クロペンタジエニル)ビス〔2,6-ジフルオロ-3-(N-メチルブチリルアミノ) フェニル] チタン、ピス (シクロペンタジエニル) ビス〔2,6-ジフルオロー 3-(N-メチルペンタノイルアミノ)フェニル]チタ

【0039】 ビス (シクロペンタジエニル) ビス (2, 6-ジフルオロ-3-(N-エチルシクロヘキシルカル ボニルアミノ) フェニル] チタン、ビス (シクロペンタ ジエニル) ビス〔2,6-ジフルオロ-3-(N-エチ ルイソブチリルアミノ) フェニル〕チタン、ビス (シク ロペンタジエニル) ピス〔2,6ージフルオロー3ー (N-エチルアセチルアミノ)フェニル〕チタン、ビス (シクロペンタジエニル) ビス〔2,6ージフルオロー 3-(2, 2, 5, 5-テトラメチル-1, 2, 5-ア ザジシロリジニー1ーイル) フェニル] チタン、ビス (シクロペンタジエニル) ビス〔2,6-ジフルオロー 3-(オクチルスルホンアミド)フェニル〕チタン、ビ ス (シクロペンタジエニル) ビス (2,6-ジフルオロ -3-(4-トリルスルホンアミド)フェニル〕チタ ン、ビス(シクロペンタジエニル)ビス(2,6-ジフ ルオロー3-(4-ドデシルフェニルスルホニルアミ ド) フェニル] チタン、

【0040】ビス(シクロペンタジエニル)ビス〔2, 40 6-ジフルオロ-3-(4-(1-ペンチルヘプチル) フェニルスルホニルアミド)フェニル〕チタン、ビス (シクロペンタジエニル)ビス〔2,6-ジフルオロー 3-(エチルスルホニルアミド)フェニル〕チタン、ビ ス(シクロペンタジエニル)ビス〔2,6-ジフルオロー -3-((4-プロモフェニル)-スルホニルアミド) フェニル〕チタン、ビス(シクロペンタジエニル)ビス 〔2,6-ジフルオロー3-(2-ナフチルスルホニルアミド)フェニル〕チタン、ビス(シクロペンタジエニル)アミド)フェニル〕チタン、ビス(シクロペンタジエニル)ビス〔2,6-ジフルオロー3-(ヘキサデシルス 50 ルホニルアミド)フェニル〕チタン、ビス(シクロペン

タジエニル) ビス〔2,6-ジフルオロ-3-(N-メ チルー (4-ドデシルフェニル) スルホニルアミド) フ ェニル〕チタン、

【0041】ビス(シクロペンタジエニル)ビス〔2, 6-ジフルオロ-3-(N-メチル-4-(1-ペンチ ルヘプチル) フェニル) スルホニルアミド) 〕チタン、 ビス (シクロペンタジエニル) ビス (2,6-ジフルオ ロ-3-(N-ヘキシル-(4-トリル)-スルホニル アミド) フェニル] チタン、ピス (シクロペンタジエニ ル) ビス〔2、6ージフルオロー3ー(ピロリジンー 2、5-ジオニー1ーイル)フェニル]チタン、ビス (シクロペンタジエニル) ビス(2,6-ジフルオロー 3-(3,4-ジメチル-3-ピロリジン-2,5-ジ ・オニー1ーイル) フェニル〕 チタン、ピス (シクロペン タジエニル) ビス〔2,6ージフルオロー3ー(フタル イミド) フェニル〕 チタン、ビス (シクロペンタジエニ ル) ビス〔2,6ージフルオロー3ーイソブトキシカル ボニルアミノ) フェニル] チタン、ビス (シクロペンタ ジエニル) ビス〔2,6ージフルオロー3ー(エトキシ カルボニルアミノ) フェニル] チタン、ビス (シクロペ 20 イルアミノ) フェニル] チタン、 ンタジエニル) ビス〔2,6-ジフルオロ-3-((2 -クロロエトキシ) -カルボニルアミノ) フェニル〕チ タン、

【0042】 ビス (シクロペンタジエニル) ビス [2, 6-ジフルオロ-3-(フェノキシカルボニルアミノ) フェニル] チタン、ビス (シクロペンタジエニル) ビス 〔2,6-ジフルオロー3-(3-フェニルチオウレイ ド) フェニル〕チタン、ビス(シクロペンタジエニル) ビス〔2,6ージフルオロー3ー(3ープチルチオウレ イド) フェニル〕 チタン、ビス (シクロペンタジエニ ル) ビス〔2,6-ジフルオロ-3-(3-フェニルウ レイド) フェニル] チタン、ビス (シクロペンタジエニ ル) ビス(2,6-ジフルオロ-3-(3-ブチルウレ イド) フェニル〕チタン、ビス (シクロペンタジエニ ル) ビス〔2、6-ジフルオロ-3-(N、N-ジアセ チルアミノ) フェニル] チタン、ピス (シクロペンタジ エニル) ビス〔2,6ージフルオロー3ー(3,3ージ メチルウレイド) フェニル〕 チタン、

【0043】 ビス (シクロペンタジエニル) ビス (2, 6-ジフルオロー3-(アセチルアミノ)フェニル]チ 40 タン、ピス (シクロペンタジエニル) ビス〔2, 6ージ フルオロー3ー (ブチリルアミノ) フェニル〕チタン、 ビス (シクロペンタジエニル) ビス (2,6-ジフルオ ロー3ー(デカノイルアミノ)フェニル]チタン、ビス (シクロペンタジエニル) ビス〔2,6-ジフルオロー 3-(オクタデカノイルアミノ)フェニル)チタン、ビ ス (シクロペンタジエニル) ビス [2,6-ジフルオロ -3-(イソブチリルアミノ)フェニル〕チタン、ピス (シクロペンタジエニル) ピス〔2,6-ジフルオロー 3-(2-エチルヘキサノイルアミノ)フェニル〕チタ 50 ルイル)アミノ)フェニル〕チタン、ビス(シクロペン

16

ン、ビス (シクロペンタジエニル) ビス (2,6-ジフ ルオロー3ー(2-メチルブタノイルアミノ)フェニ ル〕 チタン、ビス (シクロペンタジエニル) ビス [2, 6ージフルオロー3ー(ピパロイルアミノ)フェニル) チタン、

【0044】 ビス (シクロペンタジエニル) ビス (2, 6-ジフルオロ-3-(2,2-ジメチルブタノイルア ミノ) フェニル〕 チタン、ビス (シクロペンタジエニ ル) ビス〔2、6ージフルオロー3ー(2ーエチルー2 10 -メチルヘプタノイルアミノ) フェニル〕チタン、ビス (シクロペンタジエニル) ビス〔2,6-ジフルオロー 3-(シクロヘキシルカルポニルアミノ)フェニル)チ タン、ピス (シクロペンタジエニル) ピス [2,6-ジ フルオロー3-(2,2-ジメチル-3-クロロプロパ ノイルアミノ) フェニル〕 チタン、 ピス (シクロペンタ ジエニル) ビス〔2,6-ジフルオロー3-(3-フェ ニルプロパノイルアミノ) フェニル] チタン、ビス(シ クロペンタジエニル) ビス〔2,6-ジフルオロ-3-(2-クロロメチル-2-メチル-3-クロロプロパノ

【0045】 ビス (シクロペンタジエニル) ビス (2, 6-ジフルオロー3ー(3,4-キシロイルアミノ)フ ェニル] チタン、ビス (シクロペンタジエニル) ビス 〔2,6-ジフルオロ-3-(4-エチルベンゾイルア ミノ) フェニル] チタン、ビス (シクロペンタジエニ ル) ビス〔2,6ージフルオロー3ー(2,4,6ーメ シチルカルボニルアミノ) フェニル〕 チタン、ピス (シ クロペンタジエニル) ビス〔2,6-ジフルオロー3-(ベンゾイルアミノ) フェニル] チタン、ビス (シクロ 30 ペンタジエニル) ビス (2, 6-ジフルオロ-3-(N - (3-フェニルプロピル) ベンゾイルアミノ) フェニ ル〕 チタン、 ビス (シクロペンタジエニル) ビス [2, 6-ジフルオロ-3-(N-(3-エチルヘプチル)-2, 2-ジメチルペンタノイルアミノ) フェニルチタ ン、ビス(シクロペンタジエニル)ビス(2,6ージフ ルオロ-3-(N-イソプチル-(4-トルイル)アミ ノ) フェニル〕 チタン、 ビス (シクロペンタジエニル) ビス〔2,6-ジフルオロ-3-(N-イソブチルベン ゾイルアミノ) フェニル] チタン、

【0046】 ビス (シクロペンタジエニル) ビス [2, 6-ジフルオロ-3-(N-シクロヘキシルメチルピバ ロイルアミノ) フェニル〕 チタン、 ビス (シクロペンタ ジエニル) ビス〔2、6ージフルオロー3ー(N-(オ クソラニー2ーイルメチル) ベンゾイルアミノ) フェニ ル〕 チタン、ビス (シクロペンタジエニル) ビス [2, 6-ジフルオロ-3-(N-(3-エチルヘプチル)-2, 2-ジメチルブタノイルアミノ) フェニル] チタ ン、ビス(シクロペンタジエニル)ビス(2,6-ジフ ルオロー3 - (N-(3-フェニルプロピル-(4-ト

タジエニル) ビス (2,6-ジフルオロ-3-(N-(オクソラニー2ーイルメチル) - (4-トルイル) ア ミノ) フェニル] チタン、ビス (シクロペンタジエニ ル) ビス [2, 6-ジフルオロー3-(N-(4-トル イルメチル) ベンゾイルアミノ) フェニル〕チタン、 【0047】 ビス (シクロペンタジエニル) ビス (2, 6-ジフルオロー3-(N-(4-トルイルメチル)-(4-トルイル) アミノ) フェニル] チタン、ピス(シ クロペンタジエニル) ビス〔2、6ージフルオロー3ー (N-ブチルベンゾイルアミノ)フェニル〕チタン、ビ 10 ス (シクロペンタジエニル) ピス [2,6-ジフルオロ -3-(N-ブチル-(4-トルイル)アミノ)フェニ ル〕 チタン、ビス (シクロペンタジエニル) ビス [2, 6-ジフルオロ-3-(N-ヘキシル-(4-トルイ ル) アミノ) フェニル] チタン、ピス (シクロペンタジ エニル) ビス〔2,6-ジフルオロ-3-(N-(2, 4-ジメチルペンチル)-2,2-ジメチルブタノイル アミノ) フェニル] チタン、ビス (シクロペンタジエニ ル) ピス〔2、6ージフルオロー3ー(2、4ージメチ ルペンチル)-2,2-ジメチルペンタノイルアミノ) 20 フェニル] チタン、

17

【0048】 ビス (シクロペンタジエニル) ビス (2, 6-ジフルオロー3ー((4-トルイル)アミノ)フェ ニル〕 チタン、ビス (シクロペンタジエニル) ビス (2,6-ジフルオロー3-(2,2-ジメチルペンタ ノイルアミノ) フェニル〕 チタン、 ピス (シクロペンタ ジエニル) ビス〔2,6-ジフルオロー3-(2,2-ジメチル-3-エトキシプロパノイルアミノ) フェニ ル〕 チタン、ビス (シクロペンタジエニル) ビス〔2, オキシプロパノイルアミノ) フェニル〕チタン、ビス (シクロペンタジエニル) ビス (2,6-ジフルオロー 3- (N-アリルアセチルアミノ)フェニル〕チタン、 ビス (シクロペンタジエニル) ビス (2,6-ジフルオ ロー3-(2-エチルブタノイルアミノ)フェニル〕チ タン、ピス (シクロペンタジエニル) ピス〔2,6ージ フルオロー3ー(N-シクロヘキシルメチルベンゾイル アミノ) フェニル] チタン、

【0049】 ビス (シクロペンタジエニル) ビス [2, 6-ジフルオロ-3-(N-シクロヘキシルメチル-(4ートルイル) アミノ) フェニル〕 チタン、 ビス (シ クロペンタジエニル) ビス〔2,6-ジフルオロ-3-(N-(2-エチルヘキシル)ベンゾイルアミノ)フェ ニル〕 チタン、 ビス (シクロペンタジエニル) ビス 〔2,6-ジフルオロ-3-(N-イソプロピルベンゾ イルアミノ) フェニル) チタン、ビス (シクロペンタジ エニル) ビス〔2,6-ジフルオロー3-(N-(3-フェニルプロピル)-2,2-ジメチルペンタノイル) アミノ) フェニル] チタン、ビス (シクロペンタジエニ ンゾイルアミノ) フェニル〕 チタン、 ビス (シクロペン タジエニル) ビス〔2,6-ジフルオロー3-(N-シ クロヘキシルメチルー2,2-ジメチルペンタノイル) アミノ) フェニル] チタン、ビス (シクロペンタジエニ ル) ビス〔2,6-ジフルオロ-3-(N-ブチルベン ゾイルアミノ) フェニル] チタン、

18

【0050】 ビス (シクロペンタジエニル) ビス〔2. 6-ジフルオロ-3-(N-(2-エチルヘキシル)-2, 2-ジメチルペンタノイル) アミノ) フェニル] チ タン、ビス (シクロペンタジエニル) ビス [2,6-ジ フルオロ-3-(N-ヘキシル-2, 2-ジメチルペン タノイルアミノ) フェニル〕 チタン、ピス (シクロペン タジエニル) ビス〔2,6-ジフルオロ-3-(N-イ ソプロピルー2, 2-ジメチルペンタノイルアミノ) フ ェニル〕 チタン、 ビス (シクロペンタジエニル) ビス 〔2,6-ジフルオロ-3-(N-(3-フェニルプロ ピル) ピバロイルアミノ) フェニル] チタン、ビス(シ クロペンタジエニル) ビス(2,6-ジフルオロー3-フェニル〕 チタン、 ビス (シクロペンタジエニル) ビス [2,6-ジフルオロ-3-(N-(2-メトキシエチ ル) ベンゾイルアミノ) フェニル] チタン、

【0051】 ビス (シクロペンタジエニル) ビス 〔2, 6-ジフルオロ-3-(N-ベンジルベンゾイルアミ ノ) フェニル〕 チタン、 ビス (シクロペンタジエニル) ピス〔2,6ージフルオロー3ー(Nーペンジルー(4 ートルイル) アミノ) フェニル] チタン、ピス (シクロ ペンタジエニル) ビス〔2,6-ジフルオロー3-(N - (2-メトキシエチル) - (4-トルイル) アミノ) 6ージフルオロー3ー(2,2ージメチルー3ーアリル 30 フェニル] チタン、ビス(シクロベンタジエニル) ビス 〔2,6-ジフルオロ-3-(N-(4-メチルフェニ ルメチル) -2, 2-ジメチルペンタノイルアミノ) フ ェニル〕 チタン、ピス (シクロペンタジエニル) ピス (2, 6-3)7+37-37-(N-(2-3)+3)7+37-37-(N-(2-3)+3)8-(N-(2-3)+3)8-(N $\nu$ ) -2, 2-ジメチルペンタノイルアミノ) フェニル〕 チタン、ビス (シクロペンタジエニル) ビス〔2, 6-ジフルオロ-3-(N-シクロヘキシルメチル-(2-エチル-2-メチルヘプタノイル) アミノ) フェ ニル] チタン、

40 【0052】 ビス (シクロペンタジエニル) ビス (2, 6-ジフルオロ-3-(N-ブチル-(4-クロロベン ゾイル) アミノ) フェニル] チタン、ピス (シクロペン タジエニル) ビス〔2,6-ジフルオロ-3-(N-ヘ キシルー (2-エチルー2-メチルプタノイル) アミ ノ) フェニル〕 チタン、ビス (シクロペンタジエニル) ビス〔2,6-ジフルオロ-3-(N-シクロヘキシル チタン、ビス (シクロペンタジエニル) ビス〔2,6-ジフルオロ-3-(N-(オクソラニ-2-イルメチ  $\mu$ ) ビス [2, 6-ジフルオロー3-(N-ヘキシルベ 50  $\mu$ ) -2, 2-ジメチルペンタノイル) アミノ) フェニ

ル) チタン、ビス (シクロペンタジエニル) ビス (2, 6-ジフルオロ-3-(N-シクロヘキシル-(4-ク ロロベンゾイル) アミノ) フェニル] チタン、ピス (シ クロペンタジエニル) ビス〔2,6-ジフルオロー3-(N-シクロヘキシルー(2-クロロベンゾイル)アミ ノ) フェニル] チタン、ビス (シクロペンタジエニル) ビス〔2,6ージフルオロー3ー(3,3ージメチルー 2-アゼチジノニー1-イル)フェニル〕チタン、 【0053】 ビス (シクロペンタジエニル) ビス〔2, 6ージフルオロー3ーイソシアナトフェニル) チタン、 ビス (シクロペンタジエニル) ビス [2,6-ジフルオ ロ-3-(N-エチル-(4-トリルスルホニル)アミ ノ) フェニル] チタン、ピス (シクロペンタジエニル) ビス〔2、6-ジフルオロー3-(N-ヘキシルー(4 ートリルスルホニル) アミノ) フェニル〕 チタン、ビス (シクロペンタジエニル) ビス (2,6-ジフルオロー 3-(N-ブチル-(4-トリルスルホニル)アミノ) フェニル〕 チタン、ビス (シクロペンタジエニル) ビス [2,6-ジフルオロ-3-(N-イソプチルー(4-トリルスルホニル) アミノ) フェニル] チタン、ビス (シクロペンタジエニル) ビス〔2,6-ジフルオロー 3-(N-ブチル-(2, 2-ジメチル-3-クロロプ ロパノイル) アミノ) フェニル〕 チタン、

19

【0054】 ビス (シクロペンタジエニル) ビス [2, 6-ジフルオロ-3-(N-(3-フェニルプロパノイ ル)-2,2-ジメチル-3-クロロプロパノイル)ア ミノ) フェニル] チタン、ビス (シクロペンタジエニ ル) ビス〔2,6-ジフルオロ-3-(N-シクロヘキ シルメチルー(2,2-ジメチルー3-クロロプロパノ ジエニル) ビス (2,6-ジフルオロ-3-(N-イソ ブチルー(2,2ージメチルー3ークロロプロパノイ ル) フェニル〕 チタン、ピス (シクロペンタジエニル) ビス〔2,6-ジフルオロー3-(N-ブチルー(2-クロロメチルー2ーメチルー3ークロロプロパノイル) アミノ) フェニル〕 チタン、 ビス (シクロペンタジエニ ル) ビス〔2,6ージフルオロー3ー(ブチルチオカル ボニルアミノ) フェニル] チタン、ビス (シクロペンタ ジエニル) ビス(2,6-ジフルオロ-3-(フェニル チオカルボニルアミノ) フェニル〕チタン、

【0055】 ビス (シクロペンタジエニル) ビス〔2, 6-ジフルオロ-3-イソシアナトフェニル) チタン、 ビス (シクロペンタジエニル) ビス (2,6-ジフルオ ロ-3-(N-エチル-(4-トリルスルホニル)アミ ノ) フェニル〕 チタン、ビス(シクロペンタジエニル) ビス〔2、6-ジフルオロー3-(N-ヘキシルー(4 ートリルスルホニル) アミノ) フェニル〕チタン、ビス (シクロペンタジエニル) ビス〔2,6-ジフルオロー 3-(N-ブチル-(4-トリルスルホニル)アミノ)

(2, 6-ジフルオロ-3-(N-イソブチル-(4-トリルスルホニル) アミノ) フェニル] チタン、ビス (シクロペンタジエニル) ビス〔2,6-ジフルオロー 3-(N-ブチル-(2, 2-ジメチル-3-クロロプ ロパノイル) アミノ) フェニル] チタン、 ビス (シクロ ペンタジエニル) ビス〔2,6-ジフルオロ-3-(N - (3-フェニルプロパノイル) -2, 2-ジメチルー 3-クロロプロパノイル) アミノ) フェニル] チタン、 【0056】 ビス (シクロペンタジエニル) ビス (2. 6-ジフルオロー3-(N-シクロヘキシルメチルー (2, 2-ジメチル-3-クロロプロパノイル) アミ ノ) フェニル] チタン、ビス (シクロペンタジエニル) ビス〔2,6-ジフルオロー3-(N-イソブチルー (2, 2-ジメチル-3-クロロプロパノイル)フェニ ル〕 チタン、ビス (シクロペンタジエニル) ビス 〔2, 6-ジフルオロ-3-(N-ブチル-(2-クロロメチ ルー2-メチルー3-クロロプロパノイル) アミノ) フ ェニル] チタン、ビス (シクロペンタジエニル) ビス 〔2,6-ジフルオロー3-(ブチルチオカルボニルア ミノ) フェニル] チタン、ピス (シクロペンタジエニ 20 ル) ビス〔2,6ージフルオロー3ー(フェニルチオカ ルポニルアミノ) フェニル〕 チタン、 ピス (メチルシク ロペンタジエニル) ピス〔2,6-ジフルオロー3-(N-ヘキシル-2, 2-ジメチルブタノイル) アミ ノ) フェニル〕 チタン、

【0057】 ビス (メチルシクロペンタジエニル) ビス (2,6-ジフルオロ-3-(N-ヘキシル-2,2-ジメチルペンタノイルアミノ) フェニル〕 チタン、ビス (メチルシクロペンタジエニル) ビス〔2,6ージフル イル) アミノ) フェニル] チタン、ビス (シクロペンタ 30 オロー3ー (N-エチルアセチルアミノ) フェニル] チ タン、 ビス (メチルシクロペンタジエニル) ビス [2, 6-ジフルオロ-3-(N-エチルプロピオニルアミ ノ) フェニル〕 チタン、 ビス (トリメチルシリルペンタ ジエニル) ビス [2, 6-ジフルオロ-3-(N-ブチ ルー2, 2-ジメチルプロパノイルアミノ) フェニル] チタン、ビス (シクロペンタジエニル) ビス [2,6-ジフルオロー3-(N-(2-メトキシエチル)ートリ メチルシリルアミノ) フェニル] チタン、ピス (シクロ ペンタジエニル) ビス〔2,6-ジフルオロー3-(N 40 -ブチルヘキシルジメチルシリルアミノ) フェニル〕チ タン、ビス (シクロペンタジエニル) ビス [2,6-ジ フルオロ-3-(N-エチル-(1, 1, 2, -トリメ チルプロピル) ジメチルシリルアミノ) フェニル〕チタ ン、

【0058】 ビス (シクロペンタジエニル) ビス 〔2, 6ージフルオロー3ー(3ーエトキシメチルー3ーメチ ルー2ーアゼチオジノニー1ーイル) フェニル〕チタ ン、ビス(シクロペンタジエニル)ビス(2,6-ジフ ルオロー3-(3-アリルオキシメチル-3-メチルー フェニル〕 チタン、 ビス (シクロペンタジエニル) ビス 50 2ーアゼチジノニー 1 ーイル) フェニル〕 チタン、 ビス

(シクロペンタジエニル) ビス〔2,6-ジフルオロー 3-(3-クロロメチル-3-メチル-2-アゼチジノ ニー1ーイル) フェニル〕 チタン、 ビス (シクロペンタ ジエニル) ビス〔2,6ージフルオロー3ー(Nーベン ジルー2, 2ージメチルプロパノイルアミノ) フェニ ル) チタン、ピス (シクロペンタジエニル) ピス〔2, 6-ジフルオロー3-(5,5-ジメチルー2-ピロリ ジノニー1ーイル) フェニル] チタン、ピス (シクロペ ンタジエニル)ビス〔2、6-ジフルオロー3-(6、 6ージフェニルー2ーピペリジノニー1ーイル)フェニ 10 る。 ル] チタン、

21

【0059】 ビス (シクロペンタジエニル) ビス〔2, 6-ジフルオロ-3-(N-(2, 3-ジヒドロ-1, 2-ベンジソチアゾロ-3-オン(1, 1-ジオキシ ド) -2-イル) フェニル] チタン、ビス (シクロペン タジエニル) ビス〔2,6-ジフルオロー3-(N-へ キシルー (4ークロロベンゾイル) アミノ) フェニル] チタン、ビス (シクロペンタジエニル) ビス [2,6-ジフルオロー3-(N-ヘキシル-(2-クロロベンゾ イル) アミノ) フェニル] チタン、ビス (シクロペンタ 20 ジエニル) ビス〔2,6ージフルオロー3ー(Nーイソ プロピルー (4ークロロベンゾイル) アミノ) フェニ ル) チタン、ビス (シクロペンタジエニル) ビス〔2, 6-ジフルオロ-3-(N-(4-メチルフェニルメチ ル) - (4-クロロベンゾイル) アミノ) フェニル〕チ タン、ピス (シクロペンタジエニル) ピス [2,6-ジ フルオロ-3-(N-(4-メチルフェニルメチル)-(2-クロロベンゾイル) アミノ) フェニル〕チタン、 【0060】 ビス (シクロペンタジエニル) ビス 〔2, 6-ジフルオロ-3-(N-ブチル-(4-クロロベン 30 ゾイル) アミノ) フェニル] チタン、ピス (シクロペン タジエニル) ビス〔2,6-ジフルオロー3ー(N-ベ ンジルー2, 2-ジメチルペンタノイルアミノ) フェニ ル〕 チタン、ビス (シクロペンタジエニル) ビス〔2, 6-ジフルオロー3-(N-(2-エチルヘキシル)-4ートリルースルホニル) アミノ) フェニル] チタン、 ビス (シクロペンタジエニル) ビス [2,6-ジフルオ ロー3-(N-(3-オキサヘプチル)ベンゾイルアミ ノ) フェニル] チタン、ピス (シクロペンタジエニル) ビス [2,6-ジフルオロ-3-(N-(3,6-ジオ 40 換アルコキシル基、ニトロ基又はシアノ基であり、X3 キサデシル) ベンゾイルアミノ) フェニル〕チタン、ビ ス (シクロペンタジエニル) ビス (2,6-ジフルオロ -3-(トリフルオロメチルスルホニル)アミノ)フェ ニル] チタン、ビス (シクロペンタジエニル) ビス (2,6-ジフルオロー3-(トリフルオロアセチルア ミノ) フェニル] チタン、

【0061】 ビス (シクロペンタジエニル) ビス [2, 6ージフルオロー3ー(2ークロロベンゾイル)アミ ノ) フェニル〕 チタン、ビス(シクロペンタジエニル) ビス〔2,6-ジフルオロー3-(4-クロロベンゾイ 50 リール基であり、R35は

ル) アミノ) フェニル] チタン、ビス (シクロペンタジ エニル) ビス (2, 6-ジフルオロ-3-(N-(3, 6-ジオキサデシル)-2,2-ジメチルペンタノイル アミノ) フェニル] チタン、ピス (シクロペンタジエニ ル) ビス〔2,6-ジフルオロ-3-(N-(3,7-ジメチルー7-メトキシオクチル) ベンゾイルアミノ) フェニル] チタン、ビス (シクロペンタジエニル) ビス (2,6-ジフルオロー3-(N-シクロヘキシルベン ゾイルアミノ)フェニル〕チタン等を挙げることができ

【0062】光重合開始剤の一例である(h)炭素ハロ ゲン結合を有する化合物の好ましい例としては、下記一 殷式 [III] から [IX] のものを挙げることができる。

[0063]

【化14】



【0064】(式中、X2はハロゲン原子を表す。Y2は  $-C(X^2)_3$ ,  $-NH_2$ ,  $-NHR^{32}$ ,  $-NR^{32}$ , -OR32を表す。ここでR32はアルキル基、置換アルキル 基、アリール基、置換アリール基を表す。またR31は-C(X<sup>2</sup>) 3、アルキル基、置換アルキル基、アリール 基、置換アリール基又は置換アルケニル基を表す。)で 表される化合物。

[0065] 【化15】

─**般式 [IV]** 

【0066】 (ただし、R33は、アルキル基、置換アル キル基、アルケニル基、置換アルケニル基、アリール 基、置換アリール基、ハロゲン原子、アルコキシ基、置 はハロゲン原子であり、nは1~3の整数である。)で 表される化合物。

[0067] 【化16】 一般式 [V]

$$R^{34}-z^2-CH_{(2-m)}X_m^3R^{35}$$

【0068】(ただし、R34は、アリール基又は置換ア

[0069] 【化17】

$$-C-NR^{36}R^{37}$$
,  $-C-NR^{36}R^{37}$ .

【0070】又はハロゲンであり、Z<sup>2</sup>は-C (=0) -、-C(=S)-又は-SO2-であり、R<sup>36</sup>、R<sup>37</sup> はアルキル基、置換アルキル基、アルケニル基、置換ア ルケニル基、アリール基又は置換アリール基であり、R 38は一般式 [III] 中のR32と同じであり、X3はハロゲ ン原子であり、mは1又は2である。) で表される化合

[0071]

【化18】 一般式 [VI]

$$\begin{array}{c}
O \\
O \\
P \\
\hline
\end{array}$$
(CH=CH)<sub>p</sub>-R<sup>39</sup>
20

【0072】ただし、式中、R39は置換されていてもよ いアリール基又は複素環式基であり、R40は炭素原子1 ~3個を有するトリハロアルキル基又はトリハロアルケ ニル基であり、pは1、2又は3である。

[0073]

【化19】

一般式 [VII]

$$\begin{array}{c}
Q \\
C \\
C \\
C
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
C \\
C \\
C
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
C \\
C
\end{array}$$

$$C
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
C \\
C
\end{array}$$

$$C
\end{array}$$

$$C$$

【0074】(ただし、Lは水素原子又は式: CO-(R<sup>41</sup>)。(C(X<sup>4</sup>)3)<sub>r</sub>の置換基であり、Qはイオ ウ、セレン又は酸素原子、ジアルキルメチレン基、アル ケン-1,2-イレン基、1,2-フェニレン基又はN アルケニレン基であるか、又は1,2-アリーレン基で あり、R42はアルキル基、アラルキル基又はアルコキシ アルキル基であり、R41は炭素環式又は複素環式の2個 の芳香族基であり、X<sup>4</sup>は塩素、臭素またはヨウ素原子 であり、q=0及びr=1であるか又はq=1及びr=1又は2である。) で表される、トリハロゲノメチル基 を有するカルボニルメチレン複素環式化合物。

[0075]

【化20】

一般式[VIII]

$$\begin{bmatrix} X^5 \\ R^{43} \\ CH_{3-1}X^5_{t} \end{bmatrix}_{5} R^{44}$$

【0076】(ただし、X5はハロゲン原子であり、t は1~3の整数であり、sは1~4の整数であり、R43 10 は水素原子又はCH3-tX5t基であり、R44はs価の置 換されていてもよい不飽和有機基である) で表される。 4-ハロゲノ-5-(ハロゲノメチルーフェニル)ーオ キサゾール誘導体。

[0077] 【化21】 - 投式 [X]

【0078】(ただし、X6はハロゲン原子であり、v は1~3の整数であり、uは1~4の整数であり、R45 は水素原子又はCH3-vX6v基であり、R46はu価の置 換されていてもよい不飽和有機基である。) で表され る、2-(ハロゲノメチルーフェニル)-4-ハロゲノ -オキサゾール誘導体。

【0079】 このような炭素ーハロゲン結合を有する化 30 合物の具体例としては、例えば、若林ら著、Bull. Che m. Soc. Japan, 42、2924(1969)記載の化合物、例え ば、2-フェニルー4,6-ビス(トリクロルメチル) -S-トリアジン、2-(p-クロルフェニル)-4, 6ービス(トリクロルメチル)ーSートリアジン、2ー (pートリル)-4,6-ピス(トリクロルメチル)-S-トリアジン、2-(p-メトキシフェニル)-4, 6ーピス (トリクロルメチル) - S-トリアジン、2-(2', 4'-3)リクロルメチル) -S-トリアジン、2,4,6-トリ -R基であり、Mは置換又は非置換のアルキレン基又は 40 ス(トリクロルメチル)-S-トリアジン、2-メチル -4, 6-ビス (トリクロルメチル) -S-トリアジ ン、2-n-ノニルー4,6-ビス(トリクロルメチ  $\nu$ )  $-S-トリアジン、2-(\alpha,\alpha,\beta-トリクロル$ エチル) -4, 6-ビス (トリクロルメチル) -S-ト リアジン等が挙げられる。

【0080】その他、英国特許1388492号明細書 記載の化合物、例えば、2ースチリルー4,6ービス (トリクロルメチル) -S-トリアジン、2-(p-メ チルスチリル)-4.6-ピス(トリクロルメチル)-50 S-hyp = (p-yh+y) -4

6-ビス(トリクロルメチル)-S-トリアジン、2-(p-メトキシスチリル)-4-アミノ-6-トリクロ ルメチル-S-トリアジン等、特開昭53-13342 8号記載の化合物、例えば、2-(4-メトキシーナフト-1-イル)-4,6-ビス-トリクロルメチル-S-トリアジン、2-(4-エトキシーナフト-1-イル)-4,6-ビス-トリクロルメチル-S-トリアジン、2-(4-(2-エトキシエチル)-ナフト-1-イル]-4,6-ビス-トリクロルメチル-S-トリアジン、2-(4,7-ジメトキシーナフト-1-イル) 10-4,6-ビス-トリクロルメチル-S-トリアジン、2-(アセナフト-5-イル)-4,6-ビス-トリクロルメチル-S-トリアジン)、2-(アセナフト-5-イル)-4,6-ビス-トリクロルメチル-S-トリアジン等、独国特許3337024号明細書記載の化合物、例えば、

### [0081]

等やその他

【0082】 【化23】

【0083】等を挙げることができる。また、F. C. Sc haefer等によるJ. Org. Chem. 29、1527(1964)記載の化20 合物、たとえば2ーメチルー4,6ービス(トリブロムメチル)ーSートリアジン、2,4,6ートリス(トリブロムメチル)ーSートリアジン、2,4,6ートリス(ジブロムメチル)ーSートリアジン、2ーアミノー4ーメチルー6ートリブロムメチルーSートリアジン、2ーメトキシー4ーメチルー6ートリクロルメチルーSートリアジン等を挙げることができる。さらに特開昭62ー58241号記載の化合物、例えば、

[0084]

$$CI_3C$$
 $N$ 
 $CCI_3$ 
 $C=C$ 

$$CCI^{3}$$

$$CCI^{3}$$

$$C=C$$

$$CH^{3}$$

【0085】 【化25】

40

 $Cl_3C \xrightarrow{N} C = C - CH_3$   $CCl_3$ 

 $\begin{array}{c|c} \text{Cl}_3\text{C} & \text{CH}_3 \\ \text{N} & \text{N} & \text{Cec} & \text{CH}_3 \\ \text{CCl}_3 & \text{CH}_3 \\ \end{array}$ 

$$C=C$$
 $CH_2CH_3$ 
 $CCl_3$ 

\*【0086】等を挙げることができる。更に特開平5-281728号記載の化合物、例えば、 【0087】 【化26】

CCl<sub>3</sub>

NC-\Rightarrow N CCl<sub>3</sub>

CCl<sub>3</sub>

CCl<sub>3</sub>

CCl<sub>3</sub>

CCl<sub>3</sub>

【0088】等を挙げることができる。あるいはさらに M. P. Hutt、E. F. ElslagerおよびL.M. Herbel著「Jou rnalof Heterocyclic chemistry」第7巻(No.3)、第5 11頁以降(1970年)に記載されている合成方法に準じ て、当業者が容易に合成することができる次のような化 合物群

【0089】 【化27】 10 20 CH=CH-CF3 CH=CH-CCl3 CH=CH-COl

[0090] 【化28】

[0091] 【化29】

SO2-CHCI-C-NCH3

【0093】 【化31】

【0092】 【化30】

\*【0094】 【化32】

· .

$$CH_{3}-0 SO_{2}-CBr_{2}-C-N$$
 $CH_{3}$ 

\*30 NC-\(\)-SO<sub>2</sub>-Cl<sub>2</sub>-CO<sub>2</sub>-\(\)

$$n-C_4H_9-O$$
CH=CH $O$ CCl<sub>2</sub>-SO<sub>2</sub>CCl<sub>2</sub>-SO<sub>2</sub>C

【0095】あるいは、ドイツ特計第2641100号 ※トキシースチリル)-6-(3,3,3-トリクロルプ に記載されているような化合物、例えば、4-(4-メ%50 ロペニル)-2-ピロンおよび4-(3,4,5-トリ

36

メトキシースチリル) ー6ートリクロルメチルー2ーピ ロン、あるいはドイツ特許第3333450号に記載さ れている化合物、例えば、

\*【0097】式中、R<sup>41</sup>はベンゼン環を、R<sup>42</sup>はアルキ ル基、アラルキル基またはアルコキシアルキル基を表

[0096]

【化33】

[0098] 【表2】

10

	R <sup>42</sup>	M	L	q	(CX <sup>4</sup> 3) <sub>r</sub>
1	C2H5	1,2-フェニレン	Ħ	1	4-CCl <sub>3</sub>
2	CH <sub>2</sub> C <sub>6</sub> H <sub>5</sub>	1,2-フェニレン	H	1	4-CCl3
3	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub>	1,2-フェニレン	H	1	8-CCl3
4	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub>	1,2-フェニレン	H		4-CF3
. 5	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub>	5-CH3-1,2フェニレン	H	0	CCl <sub>3</sub>
6	CH <sub>2</sub> C <sub>6</sub> H <sub>5</sub>	1,2-フェニレン	H	0	CCl <sub>3</sub>
7	C2H4OCH3	1,2-フェニレン	H	1	4-CCl3

【0099】あるいはドイツ特許第3021590号に 20%【0100】 【化34】

記載の化合物群、

	R <sup>47</sup>	x <sup>7</sup>
1		Cl
2	-CD-OCH3	Cl
3	-См	· C1

[0101]

【化35】

40

【0102】あるいはドイツ特許第3021599号に 記載の化合物群、例えば、

[0103]

【化36】

【0104】を挙げることができる。本発明における光重合開始剤のさらにより好ましい例としては、上述の(b)芳香族オニウム塩、(e)ヘキサアリールビイミ 20ダゾール、(g)メタロセン化合物、(h)炭素ハロゲン結合を有する化合物を挙げることができ、さらに最も好ましい例としては、(e)ヘキサアリールビイミダゾール、(h)炭素ハロゲン結合を有する化合物を挙げることができる。本発明における光重合開始剤は単独もしくは2種以上の併用によって好適に用いられる。

【0105】本発明における組成物中の光重合開始剤の使用量は光重合性組成物の全成分の重量に対し、0.01~60重量%、より好ましくは0.05~30重量%である。なお、本発明における光重合開始剤は、その単独、または 30後述の増落色素の混合物をもって光重合開始系と総称することができる。

【0106】本発明に用いる光重合性組成物には上記重合開始剤の他以下のものが含まれる。

[増感色素]また本発明の光重合性組成物には上記の光重合開始剤と併用して増感色素が含有されていてもよい。本発明の光重合性組成物の1成分となり得る増感色素としては、分光増感色素、光源の光を吸収して光重合開始剤と相互作用する染料あるいは顔料があげられる。好ましい分光増感色素または染料としては多核芳香族類(例 40 えば、ピレン、ペリレン、トリフェニレン)キサンテン類(例えば、フルオレッセイン、エオシン、エリスロシン、ローダミンB、ローズベンガルシアニン類(例えば、チアカルボシアニン、オキサカルボシアニン)

メロシアニン類 (例えば、メロシアニン、カルボメロシ アニン)

チアジン類 (例えば、チオニン、メチレンブルー、トルイジンブルー)

アクリジン類 (例えば、アクリジンオレンジ、クロロフラビン、アクリフラビン)

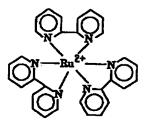
フタロシアニン類 (例えば、フタロシアニン、メタルフ タロシアニン)

ポルフィリン類 (例えば、テトラフェニルポルフィリ 10 ン、中心金属置換ポルフィリン)

クロロフィル類 (例えば、クロロフィル、クロロフィリン、中心金属置換クロロフィル)

金属錯体、例えば

【0107】 【化37】



【0108】アントラキノン類、例えば (アントラキノン)

スクアリウム類、例えば(スクアリウム)

等が挙げられる。より好ましい分光増感色素又は染料の例としては特公平37-13034号記載のスチリル系色素、例えば、

[0109]

30 【化38】

【0110】特開昭62-143044号記載の陽イオン染料、例えば、

[0111]

【化39】

Y

【0112】特公昭59-24147号記載のキノキサ \*【0113】 リニウム塩、例えば、 \* 【化40】

【0114】特開昭64-33104号記載の新メチレ※【0115】ンブルー化合物、例えば、※【化41】

【0116】特開昭64-56767号記載のアントラ ★【0117】 キノン類、例えば ★ 【化42】

【0118】特開平2-1714号記載のベンゾキサン \*【0119】 テン染料。特開平2-226148号及び特開平2-2 【化43】 26149号記載のアクリジン類、例えば、 \*20

41

【0120】特公昭40-28499号記載のピリリウ ※【0121】 **A塩類、例えば** ※ 【化44】

【0122】特公昭46-42363号記載のシアニン \*【0123】 類、例えば \* 【化45】

$$\begin{bmatrix} CH_{3}O-N & CH=CH-C=C & N-CH_{3} & ClO_{4} & ClO_{4}$$

【0124】特開平2-63053号記載のペンゾフラ ※【0125】 ン色素、例えば ※ 【化46】

【0126】特開平2-85858号、特開平2-21 6154号の共役ケトン色素、例えば

[0127]

【化47】

\*【0128】特開昭57-10605号記載の色素。特公平2-30321号記載のアゾシンナミリデン誘導 体、例えば、

20 【0129】 【化48】

【0130】特開平1-287105号記載のシアニン ※【0131】 系色素、例えば、 ※ 【化49】

47

【0132】特開昭62-31844号、特開昭62-31848号、特開昭62-143043号記載のキサンテン系色素、例えば、

[0133]

\*【0136】特公昭61-9621号記載の以下の一般 式[1]~[8]で表されるメロシアニン色素、例え ば、

【0137】 【化52】

【0134】特公昭59-28325号記載のアミノス

チリルケトン、例えば

[0135]

$$\begin{array}{c} \text{CH}^{3} \\ \text{CH}^{2} \end{array} \text{A-CH-CH-CH-CH-CH-CH-CM}$$

$$CH_3$$
 V-CH=CH-C-CH=CH-COCH<sub>3</sub>

Ph S CH-CH=C C N-R<sup>49</sup>

Ph S CH-CH=C N-R<sup>4</sup>

$$X^{8} \xrightarrow{\underset{||}{N}} CH - CH = C \xrightarrow{\underset{||}{C}} N - R^{49}$$
 [3]

$$\begin{array}{c}
0 \\
0 \\
0 \\
0 \\
0
\end{array}$$
CH-CH=C
$$\begin{array}{c}
0 \\
0 \\
0 \\
0
\end{array}$$
C=S

【0138】一般式〔3〕ないし〔8〕において、X8 は水素原子、アルキル基、置換アルキル基、アルコキシ基、アリール基、置換アリール基、アリールオキシ基、アラルキル基又はハロゲン原子を表わす。一般式〔2〕においてPhはフェニル基を表わす。一般式〔1〕ないし〔8〕において、R48、R49およびR50はそれぞれアルキル基、置換アルキル基、アルケニル基、アリール基、置換アリール基又はアラルキル基を表わし、互いに等しくても異なってもよい。特開平2-179643号10 記載の以下の一般式〔9〕~〔11〕で表わされる色

素、例えば 【0139】 【化53】

20

30

【0140】A:酸素原子、イオウ原子、セレン原子、 テルル原子、アルキル又はアリール置換された窒素原子 またはジアルキル置換された炭素原子を表わす。

Y³:水素原子、アルキル基、置換アルキル基、アリール基、置換アリール基、アラルキル基、アシル基、または置換アルコキシカルボニル基を表わす。

R<sup>51</sup>、R<sup>52</sup>:水素原子、炭素数1~18のアルキル基、 もしくは置換基として、R<sup>53</sup>O-、

[0141]

【化54】

$$\mathbf{B}^{\mathbf{53}}$$
- $\mathbf{C}$ -

【0142】- (CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>O) w-R<sup>53</sup>、ハロゲン原子(F、C1、Br、I)を有する炭素数1~18の置換アルキル基。但し、R<sup>53</sup>は水素原子又は炭素数1~10のアルキル基を表わし、Bは、ジアルキルアミノ基、水酸基、アシルオキシ基、ハロゲン原子、ニトロ基を表わす。wは0~4の整数、xは1~20の整数を表わす。特開平2-244050号記載の以下の一般式〔1402〕で表されるメロシアニン色素、例えば、

[0143]

【化55】

\*原子、アルキル基、置換アルキル基、アルコキシカルボニル基、アリール基、置換アリール基またはアラルキル 基を表わす。A<sup>2</sup>は酸素原子、イオウ原子、セレン原子、テルル原子、アルキルないしはアリール置換された窒素原子、またはジアルキル置換された炭素原子を表わす。X<sup>9</sup>は含窒素へテロ五員環を形成するのに必要な非金属原子群を表わす。Y<sup>4</sup>は置換フェニル基、無置換ないし置換された今で方香環を表わす。Z<sup>3</sup>は水素原子、アルキル基、置換アルキル基、アリール基、置換アリール基、アラルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリールチオ基、置換アミノ基、アシル基、またはアルコキシカルボニル基を表わし、Y<sup>4</sup>と互いに結合して環を形成していてもよい。好ましい具体例としては

【0145】 【化56】

【0144】(式中R54およびR55は各々独立して水素\*50

【0146】特公昭59-28326号記載の以下の一般式〔13〕で表されるメロシアニン色素、例えば、

[0147] [化57] S\_\_\_S\_CH-G

【0148】上式において、R<sup>56</sup>およびR<sup>57</sup>はそれぞれ水素原子、アルキル基、置換アルキル基、アリール基、10 置換アリール基またはアラルキル基を表わし、それらは互いに等しくても異ってもよい。X<sup>10</sup>はハメット(Hammett)のシグマ(σ)値が-0.9から+0.5までの範囲内の置換基を表わす。特開昭59-89303号記載の以下の一般式〔14〕で表されるメロシアニン色素、例えば、

【0149】 【化58】

20

【0150】(式中R<sup>58</sup>およびR<sup>59</sup>は各々独立して水素原子、アルキル基、置換アルキル基、アリール基、置換アリール基またはアラルキル基を表わす。X<sup>11</sup>はハメット(Hammett)のシグマ(σ)値が-0.9から+0.5までの範囲内の置換基を表わす。Y<sup>5</sup>は水素原子、アルキル基、置換アルキル基、アリール基、置換アリール基、アラルキル基、アシル基またはアルコキシカルボニ30 ル基を表わす。) 好ましい具体例としては、

【0151】 【化59】

【0152】特開平8-129257号記載の以下の一 20\*カルボニル基、スルホ基、スルホナト基、置換スルフィ 般式〔15〕で表されるメロシアニン色素、例えば ニル基、置換スルホニル基、ホスフォノ基、置換ホスフ 【0153】 オノ基、ホスフォナト基、置換ホスフォナト基、シアノ

【0154】(式中、R<sup>60</sup>、R<sup>61</sup>、R<sup>62</sup>、R<sup>68</sup>、R<sup>68</sup>、R<sup>69</sup>、R<sup>71</sup>はそれぞれ独立して、水素原子、ハロゲン原子、アルキル基、置換アルキル基、アリール基、置換アリール基、とドロキシル基、置換オキシ基、メルカプト基、置換チオ基、アミノ基、置換アミノ基、置換

20\*カルボニル基、スルホ基、スルホナト基、置換スルフィニル基、置換スルホニル基、ホスフォナト基、置換ホスフォナト基、シアノ基、ホスフォナト基、シアノ基、ニトロ基を表すか、もしくは、R<sup>60</sup>とR<sup>61</sup>、R<sup>61</sup>とR<sup>62</sup>、R<sup>62</sup>とR<sup>63</sup>、R<sup>68</sup>とR<sup>69</sup>、R<sup>69</sup>とR<sup>70</sup>、R<sup>70</sup>とR<sup>71</sup>が互いに結合して脂肪族又は芳香族環を形成していても良く、R<sup>64</sup>は水素原子、アルキル基、置換アルキル基、アリール基、又は置換アリール基を表し、R<sup>66</sup>は置換、又は無置換のアルケニルアルキル基、又は置換もしくは無置換のアルキニルアルキル基を表し、R<sup>66</sup>、R<sup>67</sup> はそれぞれ独立して、水素原子、ハロゲン原子、アルキル基、置換アルキル基、アリール基、置換アリール基、置換カルボニル基を表す)好ましい具体例としては【0155】

【化61】

【0156】特開平8-334897号記載の以下の一般式〔16〕で表されるベンゾピラン系色素、例えば 【0157】

【化62】

【0158】(式中、 $R^{72}\sim R^{75}$ は互いに独立して、水imes 50 金属原子から成る項を形成しても良い。AはO原子、S

※素原子、ハロゲン原子、アルキル基、アリール基、水酸基、アルコキシ基又はアミノ基を表す。またR<sup>72</sup>~R<sup>75</sup> はそれらが各々結合できる炭素原子と共に非金属原子から成る環を形成していても良い。R<sup>76</sup>は水素原子、アルキル基、アリール基、ヘテロ芳香族基、シアノ基、アルコキシ基、カルボキシ基又はアルケニル基を表す。R<sup>77</sup> はR<sup>76</sup>で表される基または一ZーR<sup>76</sup>であり、Zはカルボニル基、スルホニル基、スルフィニル基またはアリーレンジカルボニル基を表す。またR<sup>76</sup>及びR<sup>77</sup>は共に非

原子、NHまたは置換基を有するN原子を表す。BはO 原子、または=C (G1) (G2) の基を表す。G1、G2 は同一でも異なっていても良く、水素原子、シアノ基、 アルコキシカルボニル基、アリールオキシカルボニル 基、アシル基、アリールカルボニル基、アルキルチオ 基、アリールチオ基、アルキルスルホニル基、アリール スルホニル基、又はフルオロスルホニル基を表す。但 し、G1、G2は同時に水素原子となることはない。また G1及びG2は炭素原子と共に非金属原子からなる環を形 成していても良い)。等を挙げることができる。

【0159】その他、増感色素として特に以下の赤外線 吸収剤(染料或いは顔料)も好適に使用される。好まし い前記染料としては、例えば、特開昭58-12524 6号、特開昭59-84356号、特開昭59-202 829号、特開昭60-78787号公報等に記載され ているシアニン染料、英国特許434,875号明細書 記載のシアニン染料等を挙げることができる。

【0160】また、米国特許第5, 156, 938号明 細書に記載の近赤外吸収増感剤も好適に用いられ、さら に、米国特許第3、881、924号明細書に記載の置 20 換されたアリールベンゾ (チオ) ピリリウム塩、特開昭 57-142645号(米国特許第4, 327, 169 号) 公報に記載のトリメチンチアピリリウム塩、特開昭 58-181051号、同58-220143号、同5 9-41363号、同59-84248号、同59-8 4249号、同59-146063号、同59-146 061号公報に記載のピリリウム系化合物、特開昭59 -216146号公報に記載のシアニン色素、米国特許 第4,283,475号明細書に記載のペンタメチンチ オピリリウム塩等や、特公平5-13514号、同5-30 19702号公報に記載されているピリリウム化合物も 好ましく用いられる。

【0161】また、米国特許第4,756,993号明 細書中に式(I)、(II)として記載されている近赤外 吸収染料、EP916513A2号明細書に記載のフタ ロシアニン系染料も好ましい染料として挙げることがで きる。

【0162】さらに、特願平10-79912号明細書 に記載のアニオン性赤外線吸収剤も、好適に使用するこ とができる。アニオン性赤外線吸収剤とは、実質的に赤 40 形成していてもよい。nは、 $1 \sim 8$ の整数を表す。 外線を吸収する色素の母核にカチオン構造がなく、アニ オン構造を有するものを示す。例えば、(c1)アニオ ン性金属錯体、(c2)アニオン性カーボンブラック、 (c3) アニオン性フタロシアニン、さらに(c4)下 記一般式(X)で表される化合物などが挙げられる。こ

れらのアニオン性赤外線吸収剤の対カチオンは、プロト ンを含む一価の陽イオン、あるいは多価の陽イオンであ る.

[0163] 【化63】

[G\_-M-G\_] X"\*

【0164】ここで、(c1)アニオン性金属錯体と は、実質的に光を吸収する錯体部の中心金属および配位 10 子全体でアニオンとなるものを示す。

【0165】(c2)アニオン性カーボンブラックは、 置換基としてスルホン酸、カルボン酸、ホスホン酸基等 のアニオン基が結合しているカーボンブラックが挙げら れる。これらの基をカーボンブラックに導入するには、 カーボンブラック便覧第三版 (カーボンブラック協会 編、1995年4月5日、カーボンブラック協会発行) 第12頁に記載されるように、所定の酸でカーボンブラ ックを酸化する等の手段をとればよい。

【0166】(c3)アニオン性フタロシアニンは、フ タロシアニン骨格に、置換基として、先に(c2)の説 明において挙げたアニオン基が結合し、全体としてアニ オンとなっているものを示す。

【0167】次に、前記(c4)一般式(X)で表され る化合物について、詳細に説明する。前記一般式6中、 Ga-はアニオン性置換基を表し、Gbは中性の置換基を 表す。X<sup>n+</sup>は、プロトンを含む1~m価のカチオンを表 し、mは1ないし6の整数を表す。Mは共役鎖を表し、 この共役鎖Mは置換基や環構造を有していてもよい。共 役鎖Mは、下記式で表すことができる。

[0168] 【化64】

(C=C), C= R<sup>1</sup> R<sup>2</sup> R<sup>3</sup>

【0169】前記式中、R<sup>1</sup>、R<sup>2</sup>、R<sup>3</sup>はそれぞれ独立 に、水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、アルキル基、 アリール基、アルケニル基、アルキニル基、カルボニル 基、チオ基、スルホニル基、スルフィニル基、オキシ 基、アミノ基を表し、これらは互いに連結して環構造を

【0170】前記—般式 (X) で表されるアニオン性赤 外線吸収剤のうち、以下のA-1~A-5のものが、好 ましく用いられる。

[0171]

【化65】

**A-5** 

【0172】また、以下のCA-1~CA-44に示す \* [0173] カチオン性赤外線吸収剤も好ましく使用できる。 CA-1 【化66】

CA-2

※50※【化67】

[0174]

$$C_{2}H_{5}$$

$$C_{2}H_{5}$$

$$C_{2}H_{5}$$

$$C_{2}H_{5}$$

【0176】 【化69】

CA-12

[0178]

※ ※【化71】

CA-17

CA-18

[0179]

【化72】 CA-19

CA-20

CA-21

\* 50

40

6 7 CA-22

CA-23

CA-24

[0181]

【化74】 CA-25

**CA-29** 30

CA-26

CA-30

Te

CA-27

【0183】 【化76】

\*

40

## CA-32

## CA-33

## [0184]

## CA-36

[0185]

\* \*【化78】

CA-38

71

$$\begin{array}{c|c} \mathsf{NaO_3S} & & & & \\ & & & & \\ \mathsf{NB} & \mathsf{CH=CH}_3 & \mathsf{CH=} \\ & & & & \\ \mathsf{(CH_2)_4SO_3} & & \mathsf{(CH_2)_4SO_3Na} \end{array}$$

CA-39

【0186】 【化79】

\*【0187】 【化80】

CA-41

CA-40

CA-42

CA-43

【0188】前記構造式中、 $T^-$ は、1価の対アニオンを表し、好ましくは、Nロゲンアニオン ( $F^-$ ,  $C1^-$ 、 $Br^-$ 、 $I^-$ )、 $\nu$ イス酸アニオン ( $BF_4^-$ 、 $PF_6^-$ 、 $SbC1_6^-$ 、 $C1O_4^-$ )、アルキルスルホン酸アニオン、アリールスルホン酸アニオンである。

 ※【0189】前記アルキルスルホン酸のアルキルとは、 炭素原子数が1から20までの直鎖状、分岐状、又は環 状のアルキル基を意味し、具体的には、メチル基、エチ ル基、プロピル基、ブチル基、ペンチル基、ヘキシル
 ※50 基、ヘプチル基、オクチル基、ノニル基、デシル基、ウ

ンデシル基、ドデシル基、トリデシル基、ヘキサデシル基、オクタデシル基、エイコシル基、イソプロピル基、イソブチル基、sーブチル基、tーブチル基、イソペンチル基、ネオペンチル基、1ーメチルブチル基、イソペキシル基、2ーエチルヘキシル基、2ーメチルヘキシル基、シクロペキシル基、シクロペンチル基、2ーノルボルニル基を挙げることができる。これらの中では、炭素原子数1から12までの直鎖状、炭素原子数3から12までの分岐状、ならびに炭素原子数5から10までの環状のアルキル基がより好ましい。

【0190】また前記アリールスルホン酸のアリールと\*

\*は、1個のベンゼン環からなるもの、2又は3個のベンゼン環が縮合環を形成したもの、ベンゼン環と5員不飽和環が縮合環を形成したものを表し、具体例としては、フェニル基、ナフチル基、アントリル基、フェナントリル基、インデニル基、アセナブテニル基、フルオレニル基、を挙げることができ、これらの中でも、フェニル基、ナフチル基がより好ましい。

【0191】また、以下のNA-1~NA-12に示す 非イオン性赤外線吸収剤も好ましく使用できる。

10 [0192]

【化81】

NA-2

HA\_3

【0193】 【化82】

NA-4

77

\*【0194】 【化83】

NA-5

NA-6

NA-7

NA-8

NA-9

NA-10

【0195】 【化84】 NA-11

79

NA-12

【0196】上記例示化合物中、特に好ましいアニオン 性赤外線吸収剤としてはA-1が、カチオン性赤外線吸 収剤としてはCA-7、CA-30、CA-40、およ びCA-42が、非イオン性赤外線吸収剤としてはNA -11が挙げられる。

【0197】他の染料としては、市販の染料及び例えば 「染料便覧」(有機合成化学協会編集、昭和45年刊) 等の文献に記載されている公知のものが利用できる。具 ゾ染料、ナフトキノン染料、アントラキノン染料、フタ ロシアニン染料、カルボニウム染料、キノンイミン染 料、メチン染料、ジインモニウム染料、アミニウム染 料、スクワリリウム色素、金属チオレート錯体等の染料 が挙げられる。

【0198】また、増感色素として、他の顔料として は、市販の顔料及びカラーインデックス(C. I.)便 覧、「最新顔料便覧」(日本顔料技術協会編、1977 年刊)、「最新顔料応用技術」(CMC出版、1986 年刊)、「印刷インキ技術」CMC出版、1984年

刊)に記載されている顔料が利用できる。例えば、顔料 の種類としては、黒色顔料、黄色顔料、オレンジ色顔 料、褐色頗料、赤色頗料、紫色頗料、青色頗料、緑色頗 料、蛍光顔料、金属粉顔料、その他、ポリマー結合色素 が挙げられる。具体的には、不溶性アゾ顔料、アゾレー キ顔科、縮合アゾ顔科、キレートアゾ顔科、フタロシア ニン系顔料、アントラキノン系顔料、ペリレン及びペリ ノン系顔料、チオインジゴ系顔料、キナクリドン系顔 料、ジオキサジン系顔料、イソインドリノン系顔料、キ 10 ノフタロン系顔料、染付けレーキ顔料、アジン顔料、ニ トロソ顔料、ニトロ顔料、天然顔料、蛍光顔料、無機顔 料、カーボンブラック等が使用できる。これらの顔料の うち好ましいものはカーボンブラックである。

【0199】これら顔料は表面処理をせずに用いてもよ く、表面処理を施して用いてもよい。表面処理の方法に は、樹脂やワックスを表面コートする方法、界面活性剤 を付着させる方法、反応性物質 (例えば、シランカップ リング剤、エポキシ化合物、ポリイソシアネート等)を 顔料表面に結合させる方法等が考えられる。前記の表面 20 処理方法は、「金属石鹸の性質と応用」(幸書房)、

「印刷インキ技術」(CMC出版、1984年刊)及び 「最新顔料応用技術」(CMC出版、1986年刊) に 記載されている。

【0200】顔料の粒径は0.01μm~10μmであ るのが好ましく、0.05μm~1μmであるのがさら に好ましく、特に $0.1\mu m \sim 1\mu m$ であるのが特に好 ましい。 顔料の粒径が0.01 μm未満のときは、分散 物の感光層塗布液中での安定性の点で好ましくなく、ま た、10μmを越えると感光層の<del>均一性</del>の点で好ましく 30 ない。

【0201】顔料を分散する方法としては、インク製造 やトナー製造等に用いられる公知の分散技術が使用でき る。分散機としては、超音波分散器、サンドミル、アト ライター、パールミル、スーパーミル、ボールミル、イ ンペラー、デスパーザー、KDミル、コロイドミル、ダ イナトロン、3本ロールミル、加圧ニーダー等が挙げら れる。詳細は、「最新顔料応用技術」(CMC出版、1 986年刊)に記載されている。

【0202】本発明における増感色素のさらにより好ま 体的には、アゾ染料、金属錯塩アゾ染料、ピラゾロンア 40 しい例としては、上述の特公昭61-9621号記載の メロシアニン色素、特開平2-179643号記載のメ ロシアニン色素、特開平2-244050号記載のメロ シアニン色素、特公昭59-28326号記載のメロシ アニン色素、特開昭59-89303号記載のメロシア ニン色素、特開平8-129257号記載のメロシアニ ン色素及び特開平8-334897号記載のベンゾピラ ン系色素を挙げることができる。及び上述の特開平11-2 09001号記載の赤外線吸収剤を挙げることができる。本 発明における増感色素も単独もしくは2種以上の併用に 50 よって好適に用いられる。さらに本発明の光重合性組成

物には、感度を一層向上させる、あるいは酸素による重 合阻害を抑制する等の作用を有する公知の化合物を共増 感剤として加えても良い。

【0203】この様な共増感剤の例としては、アミン 類、例えばM. R. Sanderら著「Journal of Polymer Soc iety」第10巻3173頁(1972)、特公昭44-20189号、特開昭51-82102号、特開昭52 -134692号、特開昭59-138205、特開昭 60-84305号、特開昭62-18537号、特開 昭64-33104号、Research Disclosure 3382 5号記載の化合物、等があげられ、具体的には、トリエ タノールアミン、pージメチルアミノ安息香酸エチルエ ステル、pーホルミルジメチルアニリン、pーメチルチ オジメチルアニリン、等があげられる。

【0204】共増感剤の別の例としてはチオールおよび スルフィド類、例えば、特開昭53-702号、特公昭 55-500806号、特開平5-142772号記載 のチオール化合物、特開昭56-75643号のジスル フィド化合物等があげられ、具体的には、2-メルカプ トベンゾチアゾール、2ーメルカプトベンゾオキサゾー 20 ル、2-メルカプトベンゾイミダゾール、2-メルカプ ト-4 (3H) -キナゾリン、β-メルカプトナフタレ ン等があげられる。

【0205】また別の例としては、アミノ酸化合物 (例、N-フェニルグリシン等)、特公昭48-429 65号記載の有機金属化合物(例、トリブチル錫アセテ ート等)、特公昭55-34414号記載の水素供与 体、特開平6-308727号記載のイオウ化合物 (例、トリチアン等) 、特開平6-250389号記載 のリン化合物 (ジエチルホスファイト等)、特願平6-191605号記載のSi-H、Ge-H化合物等があ げられる.

【0206】また、本発明において増感色素を用いる場 合、光重合性組成物中の光重合開始剤と増感色素のモル 比は100:0~1:99であり、より好ましくは、9 0:10~10:90であり、最も好ましくは80:2 0~20:80である。上記共増感剤を使用する場合に は光重合開始剤1重量部に対して、0.01~50重量 部使用するのが適当であり、より好ましくは0.02~ 20重量部、最も好ましくは0.05~10重量部であ 40

【0207】 [ラジカル重合性モノマー] 次に、本発明 の光重合性組成物に含まれるラジカル重合性モノマーに ついて説明する。本発明の光重合性組成物に含有される ラジカル重合性モノマーは、該光重合性組成物中に30 wt%以上含有されていれば特に限定されない。ラジカル 重合性モノマーとは、付加重合可能なエチレン性不飽和 結合を有する化合物であり、例えば、不飽和カルボン酸 (例えば、アクリル酸、メタクリル酸、イタコン酸、ク ロトン酸、イソクロトン酸、マレイン酸など)と脂肪族 50 ソルビトールテトラジクロトネート等がある。イソクロ

多価アルコール化合物とのエステル、上記不飽和カルボ ン酸と脂肪族多価アミン化合物とのアミド等があげられ る。

【0208】脂肪族多価アルコール化合物と不飽和カル ボン酸とのエステルのモノマーの具体例としては、アク リル酸エステルとして、エチレングリコールジアクリレ ート、トリエチレングリコールジアクリレート、1,3 ーブタンジオールジアクリレート、テトラメチレングリ コールジアクリレート、プロピレングリコールジアクリ 10 レート、ネオペンチルグリコールジアクリレート、トリ メチロールプロパントリアクリレート、トリメチロール プロパントリ (アクリロイルオキシプロピル) エーテ ル、トリメチロールエタントリアクリレート、ヘキサン ジオールジアクリレート、1、4 -シクロヘキサンジオ ールジアクリレート、テトラエチレングリコールジアク リレート、ペンタエリスリトールジアクリレート、ペン タエリスリトールトリアクリレート、ペンタエリスリト ールテトラアクリレート、ジペンタエリスリトールジア クリレート、ジペンタエリスリトールヘキサアクリレー ト、ソルビトールトリアクリレート、ソルビトールテト ラアクリレート、ソルビトールペンタアクリレート、ソ ルビトールヘキサアクリレート、トリ(アクリロイルオ キシエチル) イソシアヌレート、ポリエステルアクリレ ートオリゴマー等がある。

【0209】メタクリル酸エステルとしては、テトラメ チレングリコールジメタクリレート、トリエチレングリ コールジメタクリレート、ネオペンチルグリコールジメ タクリレート、トリメチロールプロパントリメタクリレ ート、トリメチロールエタントリメタクリレート、エチ 30 レングリコールジメタクリレート、1,3-ブタンジオ ールジメタクリレート、ヘキサンジオールジメタクリレ ート、ペンタエリスリトールジメタクリレート、ペンダ エリスリトールトリメタクリレート、ペンタエリスリト ールテトラメタクリレート、ジペンタエリスリトールジ メタクリレート、ジペンタエリスリトールヘキサメタク リレート、ソルビトールトリメタクリレート、ソルビト ールテトラメタクリレート、ビス [p-(3-メタクリ ルオキシー2-ヒドロキシプロポキシ)フェニル]ジメ チルメタン、ビスー〔pー(アクリルオキシエトキシ) フェニル〕ジメチルメタン等がある。イタコン酸エステ ルとしては、エチレングリコールジイタコネート、プロ ピレングリコールジイタコネート、1,3-ブタンジオ ールジイタコネート、1,4-ブタンジオールジイタコ ネート、テトラメチレングリコールジイタコネート、ペ ンタエリスリトールジイタコネート、ソルビトールテト ライタコネート等がある。

【0210】 クロトン酸エステルとしては、エチレング リコールジクロトネート、テトラメチレングリコールジ クロトネート、ペンタエリスリトールジクロトネート、

トン酸エステルとしては、エチレングリコールジイソク ロトネート、ペンタエリスリトールジイソクロトネー ト、ソルビトールテトライソクロトネート等がある。マ レイン酸エステルとしては、エチレングリコールジマレ ート、トリエチレングリコールジマレート、ペンタエリ スリトールジマレート、ソルビトールテトラマレート等 がある。さらに、前述のエステルモノマーの混合物もあ げることができる。また、脂肪族多価アミン化合物と不 飽和カルボン酸とのアミドのモノマーの具体例として は、メチレンビスーアクリルアミド、メチレンビスーメ 10 を含有するビニルウレタン化合物等があげられる。 タクリルアミド、1,6-ヘキサメチレンピス-アクリ\*

> $CH_2=C(R)COOCH_2CH(R')OH$ (A)

(ただし、RおよびR'はHあるいはCH3を示す。) また、特開昭51-37193号に記載されているよう なウレタンアクリレート類、特開昭48-64183 号、特公昭49-43191号、特公昭52-3049 0号公報に記載されているようなポリエステルアクリレ ート類、エポキシ樹脂と (メタ) アクリル酸を反応させ たエポキシアクリレート類等の多官能のアクリレートや メタクリレートをあげることができる。さらに日本接着 20 協会誌vol. 20、No. 7、300~308ページ(19 84年) に光硬化性モノマー及びオリゴマーとして紹介 されているものも使用することができる。本発明におい※

\*ルアミド、1,6-ヘキサメチレンビス-メタクリルア ミド、ジエチレントリアミントリスアクリルアミド、キ シリレンビスアクリルアミド、キシリレンビスメタクリ ルアミド等がある。

84

【0211】その他の例としては、特公昭48-417 08号公報中に記載されている1分子に2個以上のイソ シアネート基を有するポリイソシアネート化合物に、下 記の一般式(A)で示される水酸基を含有するビニルモ ノマーを付加した1分子中に2個以上の重合性ビニル基

※て、これらのモノマーはプレポリマー、すなわち2量 体、3量体およびオリゴマー、またはそれらの混合物な らびにそれらの共重合体などの化学的形態で使用しう

【0212】その他、特願平11-268842号明細 書記載の一般式(I)で表される構造を有するα-ヘテ ロ型モノマーも好適に利用できる。以下にα-ヘテロ型 モノマーの具体例を示す。

[0213] 【表3】

85 <u>() 単官能型</u>

表-1	_	
No.	X <sup>1</sup>	X²
A-1	OH	осн,
A-2	ОН	O(v)C,H,
A-3	ОН	O(n)C <sub>12</sub> H <sub>25</sub>
A-4	ОН	$\sim$
A-5	ОН	o-{
A-0	ОН	0~
A-7	ОН	• <del></del>
A-8	OCH,	ОС"Ң"
A-9	o <b>-</b> <	O(n)C,H,
A-10	O(v)C,H,,	OCH,
A-11	·	<b>~~</b>
A-12	$\sim$	och,
A-13	<b>⊶</b>	OCH,
A-14	0~~a	OCH,
A-15	0~~ococh*	OC'H*
A-18	0~~~CN	OCTH
A-17	OCOCH2	OCH2
A-18	OCO(v)C"H"	OCH,
A-19	000-	OCH <sub>a</sub>
A-20	OSO,CH,	OCH,
A-21	OSO <sub>2</sub> (h)C <sub>2</sub> H <sub>4</sub>	OCH,

[0214]

\* \*【表4】

88

_ 表-1(つ		
No.	X <sup>1</sup>	Χ'
A-22	0802-	OCH <sub>a</sub>
A-23	080,CF,	OC,H,
A-24	SCH,	OCiH
A-25	a(v)c'H'	oo'H'
A-28	8- <b></b>	OC,H,
A-27	s <b>-</b> {*\}	OCH,
A-28	*-{\tau_{n}}	OCH,
A-29	F	O(n)C <sub>12</sub> H <sub>25</sub>
A-30	F	<b>√</b>
A-31	CI	och,
A-32	a	· <del>-</del>
A-33	Br	OWC'H
A-34	Br	<b>□-</b> ✓<
A-35	I	O(v)C'H
A-36	i	·~{\}
A-37	K CH	осін
A-38	<b>r</b> C>	och
A-39		осън
A-40	N_3	oc'h*
A-41	M	och,
A-42	N COL	oc'H*

[0215]

\* \*【表5】

	8	9	
_		_	

表-1(つづき)		
No.	X <sup>t</sup>	X²
A-43	N∕OH OH	och,
A-44	8	OC,H,
A-45	$\sim$	och,
A-46	NHOOCH,	OCH,
A-47	NHCO(n)C <sub>4</sub> H <sub>6</sub>	O(n)C <sub>4</sub> H <sub>e</sub>
A-48	COL	OCH,
A-49	NHSO,CH,	O(v)C'H"
A-50	NHSO <sub>2</sub> -CH <sub>3</sub>	O(n)C <sub>4</sub> H <sub>a</sub>
A-51	ососн	O. OH
A-52	OCOCH,	O OCH
A-53	OCOCH <sub>a</sub>	o~a
A-54	OCOCH,	o∕vii̇́ a
A-55	ососн	
A-56	000CH	OCOCH
A-57	OCOC,H,	00003-CJ-CH*
A-58	OCOC,H,	оОн
A-60	C'H" SO'C'H"	OCH.

[0216]

\* \*【表6】

91		92
表-1(つ		
No.	X'	X*
A-70	OCOCH!	O POJH
A-71	OCOCH <sub>a</sub>	O~~OPOJHE-
A-72	OCOCH,	0~~co*H
A-73	$\sim$	ОН
A-74	$\sim$	d <sup>a</sup> n₽
A-75	· <b>\</b>	0~~so#1
A-78	$\sim$	o~~sout
A-77	o~~	0 PO <sub>2</sub> (C <sub>2</sub>  1 <sub>4</sub> ) <sub>2</sub>
A-78	0~~	o <b>~~~</b> so₃-€
A-79	ОН	OC'H"
A-60	o~o~och	OCH,
A-81	OCONH-	OCH
A-82	OCONHISO 2	OCH,
A-63	NHCONH-	OCH,
A-84	NHCO_(n)C_H <sub>19</sub>	OCH <sub>2</sub>

[0217]

\* \*【表7】

93 B-2 B-3 B-5 \*【表8】

[0218]

95 <u>II) 2百能型</u> (C群)

表-3		0	0	
No.	X'			Z¹
0-1	ОН			o~~~o
0-2	ОН			°~~~°°
O-3	ососн,			0~0~00
0-4	OCOCH,			o~~~~~~(平均數)
0-5	OH			$\sim$
0-6	OH			o- <b>(</b> )-o
C-7	ОН			$\circ$ O+O $\circ$
C-8	ОН			° <del>-</del> Q-°-Q-°
0-9	OCH,			0-{-8-{-0
C-10	~\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\			· <del>○¦</del> ○·
0-11	OCOC'H*			$\mathcal{C}$
C-12	OCOC'H*			$\mathcal{Q}_{\circ}$
C-13	ОН		0~	
0-14	ососн,		0~0	

[0219]

\* \*【表9】

		()0)	Labit 7
97 æ—અ	(ンつき)		98
No.	X¹	Z¹	
O-15	000	0~60~00	
Ċ-16	он		数)
0-17	OH	o~-ï-ll~-o	
C-18	ОН	0~~~CNH~~~NHC~	~~₀
O-19	OCOCH,	0~000NH~~NH000~0	ı
0-20	OCOCH.	0~000NH-C	
C-21	OCO(n)Pr	0~0CONH-\NHCOO^O	
0-22	OCO(n)Pr	0~NHCO~~CONH~~0	
C-23	000-	0~~NHCO	
0-24	SCH,	0~~~0	
0-25	s—(************************************	°~~~°	
C-26	SCOCH,	0~~~0	
0-27	OSO,CH,	a√o <sub>OH</sub>	
C-28	oso <sub>2</sub> {	°-€	
O-29	N CH	o- <b>⟨</b> }-o	

[0220]

# \* \*【表10】 C-30 C-31 C-32 0-33 O-34 C-35 NHCO2-

[0221]

※ ※【表11】

99 <b>(罪)</b>	<b>~</b> ²
<del>(\$1</del> 7	
	COX PACC

表-4		
No.	X*	<b>Z</b> *
D-1	OCH,	0~~~0
D-2	OCH,	0~~~~0
D-3	oc'h	0~0~0~0
D-4	oc'h	0~~~~~~~(平均数)
D-5	0~	°~~~°
D-6	$\sim$	o- <b>{</b>
D-7	OCH,	000~~000
D <del>-8</del>	OCH,	000~~~~
D <del>-9</del>	O(4)O,H,	000-{
D-10	0(4)0,41	000,
D-11	0~0CH	∞-{}-∞
D-12		OCONH NHOOO
D-13	осн	OCONH-C
D-14	OCH,	OCONH-CO-HICOC

[0222]

\*【表12】

1	0	1
	#	41-5

表-4(つづき)		
No.	Χ²	Z <sup>2</sup>
D-15	OCH,	0902 8040
D-16	O(n)O <sub>12</sub> H <sub>28</sub>	050,-
D-17	OCH*	000~~000~~000
D-18	och,	OCO CONH NHCO COO.
D-19	OCH,	000~000~000~000~000 100 (100 to 100
D-20	OC'H	OCO CONICO
D-21	OCH,	000~~0
D-22	SCH,	°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
D-23	s-{	000~000
D-24	s-\N\T	000~000
D-25	Chf.	000~~000
D-26	<b>r</b> Co	000~~000
D-27	NH(n)C <sub>12</sub> H <sub>26</sub>	000~~000
D-28	OCH,	8~~~8
D-29	o~OH	8~~~ <sup>8</sup>
D-30	0~~ococH	NHCO CONH

# [0223]

		* *【表13】
表-4(	つづき)	
No.	Χ²	Z.
D-31	OCH,	N CAP CAP
D-32	OCH,	hco
D-33	OCH,	NHCOO COONH
D-34	осн	HNO <sub>2</sub> S-SO <sub>2</sub> NH
D-35	OC'H*	0

103 ii) 3官能型以上

E群

$$\left( \begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \end{array} \right)_{n} Z^{n} \quad (n \geq 3)$$

表-5	ŭ	
No.	X <sup>1</sup>	Z°
E-1	ОН	***
E-2	осн	
E-3	ососн	o- cooch
E-4	ОН	H
E-5	OCOCH,	0~000~0
E-6	·~	0~00~0
E-7	он	0~~~°
E-8	ОН	0~00~0
<del>E-9</del>	ОН	****

[0225]

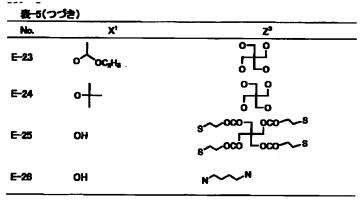
\* \*【表15】

106

105 <del>表 5</del> (1	つ <b>づき</b> )	106
No.	Χ <sup>i</sup>	Z <sup>a</sup>
E-10	OCOCH <sup>2</sup>	
E-11	SCH,	<b>;</b> ;
E-12	CI	
E-13	Br CHL	<b>;_</b> ;
E-14	Cat Cat	<b>```</b>
E-15	K CH	Å,
E-18	$\bigcirc$	°]-•
E-17	000(n)C <sub>12</sub> H <sub>88</sub>	HI HI
E-18	s-{	HY~N~MH
E-10	so <sub>z</sub>	
E-20	0802-	
E-21	NHCOCH,	<u>. F.</u>
E-22	N602-	

[0226]

\* \*【表16】



[0227]

※ ※【表17】

107 F群

$$\left(\begin{array}{cccc} & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \end{array}\right)^{2^n} \quad (n \ge 3)$$

表 6		Ö
No.	Xt	Z <sup>4</sup>
F-1	ОН	Ŷ
F-2	OCH	7
F-3	OCH	000 000
F-4	OCH,	000_N ~ ~ ~ 000
F-5	OC'H	N N
F-6	OCH,	000~000~000
F-7	och,	~~~~°
F-8	O(n)C,H,	000 - 000
F-0	CH <sub>0</sub>	000,000
F-10	O(n)C <sub>11</sub> H <u></u>	000 000

[0228]

\* \*【表18】

109 表 8(つづき) F-11 F-12 NH-(n)C,H, F-14 F-16 OCH, F-17 OCH, F-21 F-22

[0229]

\* \*【化85】

111 <u>iv)高分子型</u>

[0230] \*30\*【化86】

[0231]

\* \* 【化87】

**№** 10000

## G-14

### G-15

# [0232]

[0233]

\* \*【化89】

【0234】 【化90】

122

121 v )その他 [0235] (H群) 【化91】 H-1 000 H-2 10 H-3 H-4 20 H-5 H<del>-6</del> ОСОСН3 ÓCOCH<sup>3</sup> H-7

[0236]

\* \*【化92】

【0237】全ての重合性基含有化合物の使用量は光重 合性組成物の全成分の重量に対して、30wt%以上であ れば特に限定されないが通常30~99.99

・99

・99

・4 ましくは35.0~90.0xt%、更に好ましくは4 0.0~70.0wt%の量が使用される。

【0238】 [線状有機高分子重合体] 本発明の光重合 性組成物には、バインダーとしての線状有機高分子重合 体を含有させることが好ましい。このような「線状有機 高分子重合体」としては、光重合可能なエチレン性不飽 和化合物と相溶性を有している線状有機高分子重合体で ある限り、どれを使用しても構わない。好ましくは水現 像或いは弱アルカリ水現像を可能とする水あるいは弱ア ルカリ水可溶性または膨潤性である線状有機高分子重合 体が選択される。線状有機高分子重合体は、該組成物の 皮膜形成剤としてだけでなく、現像剤として水、弱アル カリ水或いは有機溶剤のいずれが使用されるかに応じて 適宜選択使用される。例えば、水可溶性有機高分子重合 体を用いると水現像が可能になる。この様な線状有機高

\*重合体、例えば特開昭59-44615号、特公昭54 -34327号、特公昭58-12577号、特公昭5 4-25957号、特開昭54-92723号、特開昭 59-53836号、特開昭59-71048号に記載 されているもの、すなわち、メタクリル酸共重合体、ア クリル酸共重合体、イタコン酸共重合体、クロトン酸共 重合体、マレイン酸共重合体、部分エステル化マレイン 酸共重合体等がある。また同様に側鎖にカルボン酸基を 40 有する酸性セルロース誘導体がある。この他に水酸基を 有する付加重合体に環状酸無水物を付加させたものなど が有用である。特にこれらの中で〔ベンジル(メタ)ア クリレート/(メタ)アクリル酸/必要に応じてその他 の付加重合性ビニルモノマー〕共重合体及び〔アリル (メタ) アクリレート/(メタ) アクリル酸/必要に応 じてその他の付加重合性ビニルモノマー〕共重合体が好 適である。この他に水溶性線状有機高分子として、ポリ ビニルピロリドンやポリエチレンオキサイド等が有用で ある。また硬化皮膜の強度をあげるためにアルコール可 分子重合体としては、側鎖にカルボン酸基を有する付加\*50 溶性ポリアミドや2,2-ビス-(4-ヒドロキシフェ

ニル) ープロパンとエピクロロヒドリンのポリエーテル 等も有用である。これらの線状有機高分子重合体は全組 成中に任意な量を混和させることができる。しかし組成 物の全成分の重量に対して90重量%を超える場合には 形成される画像強度等の点で好ましい結果を与えない。 好ましくは30~85%である。また光重合可能なエチ レン性不飽和化合物と線状有機高分子重合体は、重量比 で1/9~7/3の範囲とするのが好ましい。より好ま しい範囲は3/7~5/5である。

127

#### 【0239】重合禁止剤

また、本発明においては以上の基本成分の他に光重合性 組成物製造中あるいは保存中において重合可能なエチレ ン性不飽和二重結合を有する化合物の不要な熱重合を阻 止するために少量の熱重合禁止剤を添加することが望ま しい。適当な熱重合禁止剤としてはハイドロキノン、p ーメトキシフェノール、ジーセーブチルーpークレゾー ル、ピロガロール、セーブチルカテコール、ベンゾキノ ン、4,4'ーチオピス(3ーメチルー6ーセーブチル フェノール)、2,2'ーメチレンピス(4ーメチルー 6-t-ブチルフェノール)、N-ニトロソフェニルヒ 20 ドロキシアミン第一セリウム塩等が挙げられる。熱重合 禁止剤の添加量は、全組成物の重量に対して約0.01 重量%~約5重量%が好ましい。また必要に応じて、酸 素による重合阻害を防止するためにベヘン酸やベヘン酸 アミドのような高級脂肪酸誘導体等を添加して、塗布後 の乾燥の過程で感光層の表面に偏在させてもよい。高級 脂肪酸誘導体の添加量は、全組成物の約0.5重量%~ 約10重量%が好ましい。

#### 【0240】着色剤等

さらに、感光層の着色を目的として染料もしくは顔料を 30 添加してもよい。これにより、印刷版としての、製版後 の視認性や、画像濃度測定機適性といったいわゆる検販 性を向上させることができる。着色剤としては、多くの 染料は光重合系感光層の感度の低下を生じるので、着色 剤としては、特に顔料の使用が好ましい。具体例として は例えばフタロシアニン系顔料、アゾ系顔料、カーボン ブラック、酸化チタンなどの顔料、エチルバイオレッ ト、クリスタルバイオレット、アゾ系染料、アントラキ ノン系染料、シアニン系染料などの染料がある。染料お よび顔料の添加量は全組成物の約0.5重量%~約5重 40 量%が好ましい。

### 【0241】その他の添加剤

さらに、硬化皮膜の物性を改良するために無機充填剤 や、その他可塑剤、感光層表面のインク着肉性を向上さ せうる感脂化剤等の公知の添加剤を加えてもよい。可塑 剤としては例えばジオクチルフタレート、ジドデシルフ タレート、トリエチレングリコールジカプリレート、ジ メチルグリコールフタレート、トリクレジルホスフェー ト、ジオクチルアジペート、ジブチルセバケート、トリ アセチルグリセリン等があり、結合剤を使用した場合、

エチレン性不飽和二重結合を有する化合物と結合剤との 合計重量に対し10重量%以下添加することができる。 【0242】また、後述する膜強度(耐刷性)向上を目 的とした、現像後の加熱・露光の効果を強化するため の、UV開始剤や、熱架橋剤等の添加もできる。その 他、感光層と支持体との密着性向上や、未露光感光層の 現像除去性を高めるための添加剤、中間層を設けること を可能である。例えば、ジアゾニウム構造を有する化合 物や、ホスホン化合物、等、基板と比較的強い相互作用 10 を有する化合物の添加や下塗りにより、密着性が向上 し、耐刷性を高めることが可能であり、一方ポリアクリ

ル酸や、ポリスルホン酸のような親水性ポリマーの添加 や下塗りにより、非画像部の現像性が向上し、汚れ性の 向上が可能となる。

【0243】本発明の光重合性組成物を支持体上に塗布 する際には種々の有機溶剤に溶かして使用に供される。 ここで使用する溶媒としては、アセトン、メチルエチル ケトン、シクロヘキサン、酢酸エチル、エチレンジクロ ライド、テトラヒドロフラン、トルエン、エチレングリ コールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノエ チルエーテル、エチレングリコールジメチルエーテル、 プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレン グリコールモノエチルエーテル、アセチルアセトン、シ クロヘキサノン、ジアセトンアルコール、エチレングリ コールモノメチルエーテルアセテート、エチレングリコ ールエチルエーテルアセテート、エチレングリコールモ ノイソプロピルエーテル、エチレングリコールモノブチ ルエーテルアセテート、3-メトキシプロパノール、メ トキシメトキシエタノール、ジエチレングリコールモノ メチルエーテル、ジエチレングリコールモノエチルエー テル、ジエチレングリコールジメチルエーテル、ジエチ レングリコールジエチルエーテル、プロピレングリコー ルモノメチルエーテルアセテート、プロピレングリコー ルモノエチルエーテルアセテート、3-メトキシプロピ ルアセテート、N, N-ジメチルホルムアミド、ジメチ ルスルホキシド、ケープチロラクトン、乳酸メチル、乳 酸エチルなどがある。これらの溶媒は、単独あるいは混 合して使用することができる。そして、塗布溶液中の固 形分の濃度は、2~50重量%が適当である。

【0244】感光層の支持体被覆量は、主に、感光層の 感度、現像性、露光膜の強度・耐刷性に影響しうるもの で、用途に応じ適宜選択することが望ましい。被覆量が 少なすぎる場合には、耐刷性が十分でなくなる。一方多 すぎる場合には、感度が下がり、露光に時間がかかる 上、現像処理にもより長い時間を要するため好ましくな い。本発明の主要な目的である走査露光用平版印刷版と しては、その被覆量は乾燥後の重量で約0.1g/m²~約 10g/ш²の範囲が適当である。より好ましくは0.5~ 5g/**№**である。

50 【0245】「支持体」本発明の光重合性平版印刷版を

得るには上記感光層を、表面が親水性の支持体上に設け る。親水性の支持体としては、従来公知の、平版印刷版 に使用される親水性支持体を限定無く使用することがで きる。使用される支持体は寸度的に安定な板状物である ことが好ましく、例えば、紙、プラスチック(例えば、 ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレン等) がラ ミネートされた紙、金属板(例えば、アルミニウム、亜 鉛、銅等)、プラスチックフィルム(例えば、二酢酸セ ルロース、三酢酸セルロース、プロピオン酸セルロー ス、酪酸セルロース、酢酸酪酸セルロース、硝酸セルロ 10 ース、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレン、ポ リスチレン、ポリプロピレン、ポリカーボネート、ポリ ビニルアセタール等)、上記のような金属がラミネート もしくは蒸着された紙もしくはプラスチックフィルム等 が含まれ、これらの表面に対し、必要に応じ親水性の付 与や、強度向上、等の目的で適切な公知の物理的、化学 的処理を施しても良い。

【0246】特に、好ましい支持体としては、紙、ボリエステルフィルムまたはアルミニウム板が挙げられ、その中でも寸法安定性がよく、比較的安価であり、必要に 20 応じた表面処理により親水性や強度にすぐれた表面を提供できるアルミニウム板は特に好ましい。また、特公昭48-18327号に記載されているようなボリエチレンテレフタレートフィルム上にアルミニウムシートが結合された複合体シートも好ましい。

【0247】好適なアルミニウム板は、純アルミニウム 板およびアルミニウムを主成分とし、微量の異元素を含 む合金板であり、更にはアルミニウムがラミネートまた は蒸着されたプラスチックフィルムでもよい。アルミニ ウム合金に含まれる異元素には、ケイ素、鉄、マンガ ン、銅、マグネシウム、クロム、亜鉛、ビスマス、ニッ ケル、チタン等がある。合金中の異元素の含有量は高々 10重量%以下である。本発明において特に好適なアル ミニウムは、純アルミニウムであるが、完全に純粋なア ルミニウムは精錬技術上製造が困難であるので、僅かに 異元素を含有するものでもよい。このように本発明に適 用されるアルミニウム板は、その組成が特定されるもの ではなく、従来より公知公用の素材のアルミニウム板を 適宜に利用することができる。本発明で用いられるアル ミニウム板の厚みはおよそ0.1==~0.6==程度、好 40 ましくは0.15 =~0.4 = 、特に好ましくは0.2 **m∼**0.3**m**である。

【0248】また金属、特にアルミニウムの表面を有する支持体の場合には、粗面化(砂目立て)処理、珪酸ソーダ、弗化ジルコニウム酸カリウム、燐酸塩等の水溶液への浸漬処理、あるいは陽極酸化処理などの表面処理がなされていることが好ましい。アルミニウム板の表面の粗面化処理は、種々の方法により行われるが、例えば、機械的に粗面化する方法、電気化学的に表面を溶解粗面 防ぐため、かっている方法および化学的に表面を選択溶解させる方法に 50 るものである。

より行われる。機械的方法としては、ボール研磨法、ブラシ研磨法、ブラスト研磨法、バフ、磨法等の公知の方法を用いることができる。また、電気化学的な粗面化法としては塩酸、硝酸等の電解液中で交流または直流により行う方法がある。また、特開昭54-63902号に開示されているように両者を組み合わせた方法も利用することができる。また、アルミニウム板を粗面化するに先立ち、所望により、表面の圧延油を除去するために、例えば、界面活性剤、有機溶剤またはアルカリ性水溶液等による脱脂処理が行われる。

【0249】さらに、粗面化したのちに珪酸ナトリウム 水溶液に浸漬処理されたアルミニウム板が好ましく使用 できる。特公昭47-5125号に記載されているよう にアルミニウム板を陽極酸化処理したのちに、アルカリ 金属珪酸塩の水溶液に浸漬処理したものが好適に使用さ れる。陽極酸化処理は、例えば、燐酸、クロム酸、硫 酸、硼酸等の無機酸、もしくは蓚酸、スルファミン酸等 の有機酸またはそれらの塩の水溶液または非水溶液の単 独または二種以上を組み合わせた電解液中でアルミニウ ム板を陽極として電流を流すことにより実施される。 【0250】また、米国特許第3658662号に記載 されているようなシリケート電着も有効である。さら に、特公昭46-27481号、特開昭52-5860 2号、特開昭52-30503号に開示されているよう な電解グレインを施した支持体と、上記陽極酸化処理お よび珪酸ソーダ処理を組合せた表面処理も有用である。 また、特開昭56-28893号に開示されているよう な機械的粗面化、化学的エッチング、電解グレイン、陽 極酸化処理さらに珪酸ソーダ処理を順に行ったものも好 30 適である。

【0251】さらに、これらの処理を行った後に、水溶性の樹脂、例えばポリビニルホスホン酸、スルホン酸基を側鎖に有する重合体および共重合体、ポリアクリル酸、水溶性金属塩(例えば硼酸亜鉛)もしくは、黄色染料、アミン塩等を下塗りしたものも好適である。さらに特開平7-159983号に開示されているようなラジカルによって付加反応を起こし得る官能基を共有結合させたゾルーゲル処理基板も好適に用いられる。

【0252】その他好ましい例として、任意の支持体上に表面層として耐水性の親水性層を設けたものも挙げることができる。このような表面層としては例えばUS3055295号や、特開昭56-13168号記載の無機顔料と結着剤とからなる層、特開平9-80744号記載の親水性膨潤層、特表平8-507727号記載の酸化チタン、ボリビニルアルコール、珪酸類からなるゾルゲル膜等を挙げることができる。これらの親水化処理は、支持体の表面を親水性とするために施される以外に、その上に設けられる光重合性組成物の有害な反応を防ぐため、かつ感光層の密着性の向上等のために施されるものである。

131 【0253】「保護層」本発明の光重合性平版印刷版 は、通常露光を大気中で行うため、感光層の上に、さら に、保護層を有している。保護層は、感光層中で露光に より生じる画像形成反応を阻害する大気中に存在する塩 基性物質等の低分子化合物の感光層への混入を防止し、 大気中での露光を可能とする。従って、このような保護 層に望まれる特性は、低分子化合物の透過性が低いこと であり、さらに、露光に用いる光の透過は実質阻害せ ず、感光層との密着性に優れ、かつ、露光後の現像工程 で容易に除去できることが望ましい。このような、保護 10 層に関する工夫が従来よりなされており、米国特許第 3.458、311号、特開昭55-49729号に詳 しく記載されている。保護層に使用できる材料としては 例えば、比較的、結晶性に優れた水溶性高分子化合物 (水溶性ポリマーともいう)を2種以上用いることがよ く、具体的には、ポリビニルアルコール、ポリビニルビ ロリドン、酸性セルロース類、ゼラチン、アラビアゴ ム、ポリアクリル酸などのような水溶性ポリマーが知ら れているが、これらの内、ポリビニルアルコールを主成 分として用いることが、酸素遮断性、現像除去性といっ た基本特性的にもっとも良好な結果を与える。保護層に 使用するポリビニルアルコールは、必要な酸素遮断性と 水溶性を有するための、未置換ビニルアルコール単位を 含有する限り、一部がエステル、エーテル、およびアセ タールで置換されていても良い。また、同様に一部が他 の共重合成分を有していても良い。ポリビニルアルコー ルの具体例としては71~100モル%加水分解され、 分子量が重量平均分子量で300から2400の範囲の ものを挙げることができる。具体的には、株式会社クラ レ製のPVA-105、PVA-110、PVA-11 30 7, PVA-117H, PVA-120, PVA-12 4, PVA-124H, PVA-CS, PVA-CS T, PVA-HC, PVA-203, PVA-204, PVA-205, PVA-210, PVA-217, P VA-220, PVA-224, PVA-217EE, PVA-217E, PVA-220E, PVA-224 E, PVA-405, PVA-420, PVA-61 3、L-8等が挙げられる。

【0254】保護層の成分 (PVAの選択、添加剤の使 用)、塗布量等は、低分子物質遮断性・現像除去性の 他、カブリ性や密着性・耐傷性を考慮して選択される。 一般には使用するPVAの加水分解率が高い程(保護層 中の未置換ビニルアルコール単位含率が高い程)、膜厚 が厚い程低分子物質遮断性が高くなり、感度の点で有利 である。しかしながら、極端に低分子物質遮断性を高め ると、製造時、生保存時に不要な重合反応が生じたり、 また画像露光時に、不要なカブリ、画線の太りが生じた りという問題を生じる。また、画像部との密着性や、耐 傷性も版の取り扱い上極めて重要である。即ち、水溶性

ると、接着力不足による膜剥離が発生しやすい。特に本 発明の光重合性平版印刷版はその感光層にラジカル重合 性モノマーを30wt%以上にしたことにより上層のオーバ ーコート層が剥離しやすくなり、露光システム(露光機 - 自現機)での搬送時のこすれ等により表面にキズはが れを生じ易く、この部分が硬化不良を起こすためオーバ ーコート層の成分であるポリビニルアルコールに加え感 光層との密着性を向上する他の特定の水溶性ポリマーを 含有させる必要がある。この密着性を向上する特定の水 溶性ポリマーとしては、例えば米国特許第292501 号、米国特許第44563号には、アクリル系エマルジ ョンまたは水不溶性ビニルピロリドンービニルアセテー ト共重合体などが記載されているが、特に3級アミド構 造を有するポリマーが好ましく、具体例としては、ポリ ビニルピロリドン系ポリマーが挙げられる。これらは、 オーバコート層中に5wt%~15wt%含有すること がよい。このような保護層の塗布方法については、例え ば米国特許第3,458,311号、特開昭55-49 729号に詳しく記載されている。

132

【0255】さらに保護層には他の機能を付与すること もできる。例えば、光源としてレーザー光を使用する場 合、感光性組成物としてはその光源波長での感光性には 優れるが、他の波長では感光してほしくない場合があ る。例えば、光源が750 nm以上の赤外領域のもので あれば、実質上明室で使用することができるが、実際に は蛍光灯の光など短波の光でも感光する場合がある。そ の場合には、光源の光透過性に優れ、かつ700nm未 満の波長光を効率良く吸収しうる着色剤 (水溶性染料 等)の添加が好ましい。 また、 別の例として光源が45 0 n m以下の紫外領域のものであれば、実質上セーフラ イト下で使用することができる。しかし実際には、50 0 n m以上の可視光により感光する場合がある。その場 合には、光源の光透過性に優れ、かつ500 nm以上の 光を効率良く吸収しうる、着色剤(水溶性染料等)の添 加により、感度低下を起こすことなく、セーフライト適 性をさらに高めることができる。

【0256】本発明の光重合性平版印刷版は、通常、画 像露光したのち、現像液で感光層の未露光部を除去し、 画像を得る。これらの光重合性平版印刷版から平版印刷 40 版の製版に使用する際の好ましい現像液としては、特公 昭57-7427号に記載されているような現像液が挙 げられ、ケイ酸ナトリウム、ケイ酸カリウム、水酸化ナ トリウム、水酸化カリウム、水酸化リチウム、第三リン 酸ナトリウム、第二リン酸ナトリウム、第三リン酸アン モニウム、第二リン酸アンモニウム、メタケイ酸ナトリ ウム、重炭酸ナトリウム、アンモニア水などのような無 機アルカリ剤やモノエタノールアミンまたはジエタノー ルアミンなどのような有機アルカリ剤の水溶液が適当で ある。このようなアルカリ溶液の濃度が0.1~10重 ポリマーからなる親水性の層を栽油性の重合層に積層す 50 量%、好ましくは0.5~5重量%になるように添加さ

\*ルス10~250mJ)

133

ns.

【0257】また、このようなアルカリ性水溶液には、 必要に応じて界面活性剤やベンジルアルコール、2-7 ェノキシエタノール、2-ブトキシエタノールのような 有機溶媒を少量含むことができる。例えば、米国特許第 3375171号および同第3615480号に記載さ れているものを挙げることができる。 さらに、特開昭5 0-26601号、同58-54341号、特公昭56 -39464号、同56-42860号の各公報に記載 されている現像液も優れている。

【0258】その他、本発明の光重合性平版印刷版から の平版印刷版の製版プロセスとしては、必要に応じ、露 光前、露光中、露光から現像までの間に、全面を加熱し ても良い。このような加熱により、感光層中の画像形成 反応が促進され、感度や耐刷性の向上や、感度の安定化 といった利点が生じ得る。さらに、画像強度・耐刷性の 向上を目的として、現像後の画像に対し、全面後加熱も しくは、全面露光を行うことも有効である。通常現像前 の加熱は150℃以下の穏和な条件で行うことが好まし い。温度が高すぎると、非画像部までがかぶってしまう 等の問題を生じる。現像後の加熱には非常に強い条件を 利用する。通常は200~500℃の範囲である。温度 が低いと十分な画像強化作用が得られず、高すぎる場合 には支持体の劣化、画像部の熱分解といった問題を生じ る。本発明による走査露光平版印刷版の露光方法は、公 知の方法を制限なく用いることができる。光源としては レーザが好ましく。例えば、350~450nmの波長の 入手可能なレーザー光源としては以下のものを利用する ことができる。

【0259】ガスレーザーとして、Arイオンレーザー 30 (364mm、351mm、10ml~1W)、Krイオンレ ーザー (356nm, 351nm, 10mW~1W)、He-Cdレーザー (441nm, 325nm, 1m→100m ₩)、固体レーザーとして、Nd:YAG(YVO4)と SHG結晶×2回の組み合わせ(355m、5m~1 W) Cr: Li SAFとSHG結晶の組み合わせ (4 30nm, 10ml) 、半導体レーザー系として、KNbO 3、リング共振器(430㎜,30뻬)、導波型波長変 換素子とAlGaAs、InGaAs半導体の組み合わ せ (380nm~450nm、5ml~100ml)、導波型 40 面粗さを測定したところ、0.3μm (JIS B06 波長変換素子とAlGaInP、AlGaAs半導体の 組み合わせ(300m~350m、5m~100m)、 A1GaInN (350nm~450nm, 5ml~30ml) その他、パルスレーザーとしてN2レーザー(337n m、パルス0.1~10mJ)、XeF(351m、パ\*

> ゾルーゲル反応液 テトラエチルシリケート 水 メタノール リン酸

【0260】特にこの中でAIGaInN半導体レーザ ー (市販 I n G a N 系半導体レーザー 4 0 0 ~ 4 1 0 n m.5~30ml)が波長特性、コストの面で好適である。そ の他、450nm~700nmの入手可能な光源として はAr+レーザー(488nm)、YAG-SHGレーザ ー (532nm)、He-Neレーザー (633n m)、He-Cdレーザー、赤色半導体レーザー(65 0~690nm)、及び700nm~1200nmの入 10 手可能な光源としては半導体レーザ (800~850 n m)、Nd-YAGレーザ (1064 nm) が好適に利 用できる。

134

【0261】その他、超高圧、高圧、中圧、低圧の各水 銀灯、ケミカルランプ、カーボンアーク灯、キセノン 灯、メタルハライド灯、紫外のレーザランプ(ArFエ キシマレーザー、KrFエキシマレーザーなど)、放射 線としては電子線、X線、イオンビーム、遠赤外線など も利用できるが、安価な点で上述の350nm以上のレ ーザー光源が特に好ましい。また、露光機構は内面ドラ ム方式、外面ドラム方式、フラットベッド方式等のいず れでもよい。また本発明の感光層成分は高い水溶性のも のを使用することで、中性の水や弱アルカリ水に可溶と することもできるが、このような構成の平版印刷版は印 刷機上に装填後、機上で露光-現像といった方式を行う こともできる。

[0262]

【実施例】以下、実施例によって本発明を説明するが、 本発明はこれらの実施例に限定されるものではない。 (支持体の調製)厚さ0.3㎜のアルミニウム板を10 重量%水酸化ナトリウムに60℃で25秒間浸漬してエ ッチングした後、流水で水洗後20重量%硝酸で中和洗 浄し、次いで水洗した。これを正弦波の交番波形電流を 用いて1重量%硝酸水溶液中で300クーロン/dm²の 陽極時電気量で電解粗面化処理を行った。引き続いて1 重量%水酸化ナトリウム水溶液中に40℃で5秒間浸漬 後30重量%の硫酸水溶液中に浸漬し、60℃で40秒 間デスマット処理した後、20重量%硫酸水溶液中、電 流密度2A/dm²において、陽極酸化皮膜の厚さが2. 78/12 になるように、2分間陽極酸化処理した。その表 01によるRa表示)であった。このように処理された 基板の裏面に下記のゾルーゲル反応液をバーコーターで 塗布し100℃で1分間乾燥し、乾燥後の塗布量が70 mg/m²のバックコート層を設けた支持体を作成した。

[0263]

50重量部 20重量部 15重量部 0.05重量部

136

【0264】上記成分を混合、撹拌すると約5分で発熱 \*ることによりバックコート塗布液を調製した。 が開始した。60分間反応させた後以下に示す液を加え\* 【0265】

> ピロガロールホルムアルデヒド縮合樹脂(分子量2000) 4重量部

> 5重量部 ジメチルフタレート

> フッ素系界面活性剤(N-ブチルペルフルオロオクタン 0.7重量部

スルホンアミドエチルアクリレート/ポリオキシエチレン

アクリレート共重合体:分子量2万)

、メタノールシリカゾル(日産化学工業(株)製、メタノール30重量%)

50重量部

メタノール

800重量部

【0266】(感光層の調製)このように処理されたア ※分間乾燥させ感光層を形成させた。 ルミニウム板上に下記組成の感光層形成溶液を乾燥塗布 [0267] 量が1.5g/m²となるように塗布し、100℃で1 ※

(感光層形成溶液)

下記表-8の光重合開始剤 [X] 0.4 g 0.2 g 下記表-8の増感色素 [Y] (4.0-r) g 下記表-8の高分子バインダー [Z] 下記表-8の重合性化合物 [R] r 下記表-8の添加剤[S] 0.3 g 0.03g

フッ素系界面活性剤

(メカ゚ファックF-177:大日本インキ化学工業(株)製)

熱重合禁止剤

N-ニトロソフェニルヒドロキシルアミシアルミニウム塩 0.01g

顔料分散物 2.0 g

顔料分散物の組成

Pigment Blue 15:6 15重量部

アリルメタクリレート/メタクリル酸共重合体 10重量部

(共重合モル比/83/17)

シクロヘキサノン 15重量部

20重量部 メトキシプロピルアセテート

プロピレングリコールモノメチルエーテル 40重量部

メチルエチルケトン 20 g

プロピレングリコールモノメチルエーテル 20 g ★組み合せで、光重合性平販印刷版(感材)を作製した。 【0268】 (保護層の調整)上述の感光層上に、ポリ

ビニルアルコール (ケン化度98%、重合度550)3 なお、比較のため、特定の水溶性ポリマーを無添加のも 重量%の水溶液及び下記表-7に示す特定の水溶性ポリ のを用意した。

[0269] マーの3重量%の水溶液を85:15wt%の比で混合

【表19】 し、乾燥塗布重量が2g/m²となるように塗布、10 0℃で2分間乾燥し下記表-8に示す通りの感光層との★

<表-7:特定の水溶性ポリマー>

<u> </u>	構造
· A	ビニルピロリドン一酢酸ピニル共重合体 (60/40mol 比) 、Mr60000
В	<b>ポリピニルピロリト゚ン Nir40000</b>
C	<u>ピニルピロリト゚ン一酢酸ピニルースチレン共重合体(60/30/10mol 比)、</u> Ww30000

[0270]

☆ ☆【表20】

<表-8:実施例>

								\$-N°-3-1	
		X	<u>y</u>	Z	R	((x)g)	S	<b>福加</b> 97	光源 (m)
类的	1	X-1	Y-1	Z-1	R-1	(2.0)	なし	A	400
ø	2	X-2	Y-1	<b>Z</b> -1	R-1	(2.0)	なし	A	400
H	3	X-3	Y-2	$\mathbf{Z} - 2$	R-2	(2.2)	S-1	В	400
	4	X-4	Y-3	<b>Z</b> – 2	R-2	(2. 2)	3-2	B	400
	5	X-5	Y-1	$\mathbf{Z} - 3$	R-3	(2.4)	8-2	C	400
	8	X-6	Y-2	Z-1	R-4	(2.4)	8-3	C	400
	7	X-1	Y-4	<b>Z</b> -1	R-1	(2.0)	なし	A	532
	8	X-4	Y-5	<b>Z</b> -2	R-2	(2. 2)	S-4	A	682
	9	X-7	Y-6	Z-3	R-4	(2. 4)	<u>5-1</u>	В	532
	10	X-8	Y-7	Z-1	R-2	(2. 0)	なし	A	830
	11	X-9	Y-7	Z-1	R-2	(2.0)	なし	A	830
	1 2	X-10	Y-7	$\mathbf{z} - 1$	R-1	(2. 2)	なし	В	830
	13	X-8	Y-8	<b>Z-2</b>	R-2	(2.2)	なし	В	B30
	14	X-9	Y-8	<b>Z-2</b>	R-4	(2. 4)	なし	C	830
	15	X-10	Y-9	<u>Z-3</u>	<u>R-4</u>	(2. 4)	なし	c	830
比較例	1	X-1	Y-1	<b>Z</b> – 1	R-1	(1.9)	なし	A	400
ø	2	X-1	Y-1	Z-1	R-1	(1.7)	なし	A	400
	3	X-1	Y-1	Z-1	R-2	(1.5)	なし	_A	400
	4	X-1	Y-1	Z – 1	R-2	(2.0)	なし	なし	400
	5_	<u>X-3</u>	Y-1	<u>Z-1</u>	R-1	(2.0)	なし	<u> </u>	400
	6	X-1	Y-4	2-1	R-1	(2. 0)	なし	なし	532
	7	X-4	Y-5	Z-2	R-2	(2. 2)	S-4	なし	532
	8	X-10	Y-7	Z-1	R-1	(2. 2)	<b>a</b> l	なし	830
	9	X-8	Y-8	Z-2	R-2	(2. 2)	なし	<b>ድ</b> ኒ	830

【0271】なお、感光層に用いる光重合開始剤

\*[0272]

〔X〕、増感色素〔Y〕、高分子バインダー〔Z〕、重

【化93】

合性化合物(R)、添加剤(S)を以下に示す。

【0273】 \* \* 【化94】

[0274]

\* \*【化95】

143 (Z-1) 144

ベンジルメタクリレート/メタクリル酸=70/30㎞1%の共量合体

Mw 100000

(Z-2)

アリルメタクリレート/メタクリル酸=80/20mo1%の共産合体

Mw 120000

(Z-3)

エチルメタクリレート/メタクリル酸=85/15mo1%の共重合体

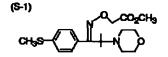
Mw 100000

(R-1)

ベンタエリスリトールテトラアクリレート (ATIMIT)

(R-2)

ジベンタエリスリトールヘキサアクリレート (DPHA)



【0275】(感度の評価)このように得られた感材 \*と光子1つ当は、上記表-8に示す露光波長に応じてそれぞれ異なる 光源を利用し、感度評価を行った。たとえば、400n なくても感光 たる。従っ、830nmの半導体レーザーをそれぞれ用い大気中で露光した。下記組成の現像液に25℃、10秒間浸漬 し、現像を行い、画像ができるその最小露光量からそれ でれの露光条件での感度を■J/cm²単位で算出した。この 40 【0276】数値が小さい方が高感度である。但し、光源波長が違う\*

例と比較例での差をみるためのものである。結果を下記 表-9に示す。

(現像液の組成)

DP-4 (富士写真フイルム社製)

65.0g

\*と光子1つ当たりが有するエネルギー量が異なるため、

単純に考えても通常は短波になるほど上述の露光量が少

なくても感光することが可能となり、短波の方が高感度

となる。従って、表-9は、異なる露光条件間での感度

比較には意味がなく、あくまでも同一露光条件での実施

水

880.0g

リポミンLA (20%水溶液、ライオン (株) 社製)

50.0g

【0277】(保存安定性の評価)レーザ露光前の上記感光材料を高温条件下(60℃)に3日間放置し、その後この保存後の感材を前記と同様にレーザ露光し記録に必要なエネルギー量を算出し、高温保存前後のエネルギーサイを選択を始のエネルギー

※一)を求めた。このエネルギー比が1.1以下であることが製造上好ましく保存安定性においても良好といえる。この評価結果も下記表-9に示す。

必要なエネルギー量を算出し、高温保存前後のエネルギ 【0278】(明室安定性)上述の塗布感材を蛍光灯に 一比(高温保存後のエネルギー/高温保存前のエネルギ ※50 OD6以上で450 n m以下をカットできるフィルター

をつけた黄色または黄橙色光に200ルクスで、30分 間曝した後に感度評価を行う。感度変化が感度比で1. 0~1.1倍までのものを許容とする。結果を下記表-9に示す。

\*の長さで張り付けたのち手でゆっくりと剥離し、オーバ ーコート層の剥離度合い調べた。剥離しないか或いは非 常に微少であることが望ましい。 結果を下記表-9に示 す。

(耐傷性)上述の塗布感材に市販のセロハンテープ (日

[0279]

東電工ポリエステル粘着テープ20mm幅)を25cm\*

【表21】

く表-9:評価結果>

	態度(町/団)	保存安定性(處度比)	耐傷性(剥削	度) 明室安定性 (感度比)
実施例 1	0.05	1. 0	剥離なし	1. 0
<b>"</b> 2	0.05	1. 0	"	1.05
3	0.06	1. 0	"	1.0
4	0.05	1.05	,#	1. 1
5	0.06	1. 1	"	1. 0
6	0.04	1. 1	//	1.0
7	0.15	1.05	"	カブリによる現像不良
8	0.15	1. 1	"	カプリによる現像不良
9	0.13	1. 1	"	カブリによる現像不良
10	60	1.05	11	1. 0
11	70	1. 0	H	1. 0
1 2	60	1.05	#	1.0
13	60	1.05	77	1.0
14	60	1.05	//	1.0
15	50	1-1	"	1.0
比較例 1	0.07	0.3	剥離なし	1. 0
<b>"</b> 2	0.08	0.3	剥離なし	1.05
3	0.10	0.2	刺繍なし	1. 0
4	0.08	1. 1	剥離大	1. 0
5	0.09	1. 1	<b>沙漠大</b>	1. 0
6	0.20	1. 1	剥離大	1. <b>0</b>
7	0.20	1. 1	刺媒大	1.0
8	100	1. 1	剥離大	1. <b>0</b>
9	100	1. 1	测量大	1. 0

【0280】表-9より本発明の感光材料は高感度であ り、かつ保存安定性かつ耐傷性が良好な印刷版が得られ ることがわかる。また、400 nm及び830 nm露光 系では、さらに明室化も良好である。

### [0281]

【発明の効果】本発明の光重合性平版印刷版は、ハロゲ ン原子含有光重合開始剤を使用した感光層にラジカル重※

※合性モノマーを30wt%以上含有させることで、該開 始剤結晶の感光層からの析出による感度低下を防止し、 また該感光層の上の酸素遮断性保護層に2種以上の水溶 40 性高分子化合物を含有させることで、感光層との密着性 を向上できた。この結果、本発明の光重合性平版印刷版 は、高感度化及び明室取り扱い性および保存安定性を保 ちつつ耐傷性の優れたものとなった。